

# Manuel utilisateur

Formulaire Renatech, version 4.8 du 06 octobre 2015

<https://www.renatech.org/projet/>

## Table des matières

1. Page d'accueil .....	3
2. Se connecter à l'application .....	4
Navigateur Chrome .....	4
Navigateur Firefox .....	6
3. Mot de passe oublié? .....	7
Saisi d'un pseudo.....	7
Saisi d'un email.....	10
4. Création d'un compte.....	11
Compte académique .....	14
Compte académique interne.....	17
Compte académique externe .....	19
Compte industriel.....	21
Compte administrateur local.....	25
Compte administrateur national .....	26
5. Menu utilisateur .....	27
Menu changement de langue.....	27
Menu projet .....	28
Sous menu demande de faisabilité.....	28
Sous menu Demande de projet .....	37
Sous menu Mes projets .....	58
Menu Divers .....	61
Sous menu Paramétrage .....	61
Menu Compte .....	62
Menu Quitter .....	65

# Page d'accueil

Tous les champs avec une \* sont des champs obligatoires

<https://www.renatech.org/projet/>

The screenshot shows the RENATECH website's login interface. At the top left is the RENATECH logo with the text "RENATECH French national nanofabrication network". To the right are language selection buttons for English (UK) and French (FR). The main login form has fields for "Login\*" (with placeholder "Votre pseudo") and "Mot de passe\*" (with placeholder "Votre mot de passe"). Below the password field is a link "mot de passe / pseudo oublié ?". A blue "S'identifier" button is at the bottom right of the form.

Bienvenue sur le site web RENATECH des grandes centrales de technologie du CNRS

Le réseau d'infrastructures académiques de micro- et nanofabrication national « RENATECH » comprend 6 centrales de technologies localisées à Lille, Orsay, Marcoussis, Besançon Grenoble et Toulouse, c'est-à-dire dans 5 Régions différentes. Ces infrastructures représentent au total 7000 m<sup>2</sup> de salle blanche et 125 M€ d'équipements technologiques. ...la suite ...

Grâce à l'aide du MESR et de l'ANR depuis 2003, les centrales du réseau RENATECH ont bénéficié d'un plan de mise à niveau de leurs infrastructures (le programme « RTB » en partenariat avec le CEA-Leti).

Le réseau s'attache à ...la suite ...

You n'êtes pas encore inscrit sur le site? Cliquez sur [Inscription](#)

(\*)Champs obligatoires  
Formulaire Renatech, version 4.7 du 27 juillet 2015

Webmaster

Pour lire les textes cachés, il suffit de passer la souris sur «...la suite... »

Bienvenue sur le site web RENATECH des grandes centrales de technologie du CNRS

Le réseau d'infrastructures académiques de micro- et nanofabrication national « RENATECH » comprend 6 centrales de technologies localisées à Lille, Orsay, Marcoussis, Besançon Grenoble et Toulouse, c'est-à-dire dans 5 Régions différentes. Ces infrastructures représentent au total 7000 m<sup>2</sup> de salle blanche et 125 M€ d'équipements technologiques. ...la suite ...

Elles sont opérées par 140 ingénieurs et techniciens et permettent d'assurer un service de micro- ou nanofabrication (chercheurs ou ingénieurs) académiques ou industriels répartis sur le territoire national. Les activités de micro- et nanofabrication sont effectuées régionalement et la gestion des activités de réseau est assurée par le CNRS.

Grâce à l'aide du MESR et de l'ANR depuis 2003, les centrales du réseau RENATECH ont bénéficié d'un plan de mise à niveau de leurs infrastructures (le programme « RTB » en partenariat avec le CEA-Leti).

Le réseau s'attache à ...la suite ...

(I) améliorer la qualité des technologies de micro- et nanofabrication, en se dotant d'équipements et de savoir-faire compétitifs au plan international, (II) offrir un service de micro- et nanofabrication à l'ensemble de la communauté d'utilisateurs scientifiques et industriels (III) mener une stratégie d'acquisition d'équipements coordonnée au plan national (IV) promouvoir et démocratiser l'utilisation des technologies de micro- et nanofabrication.

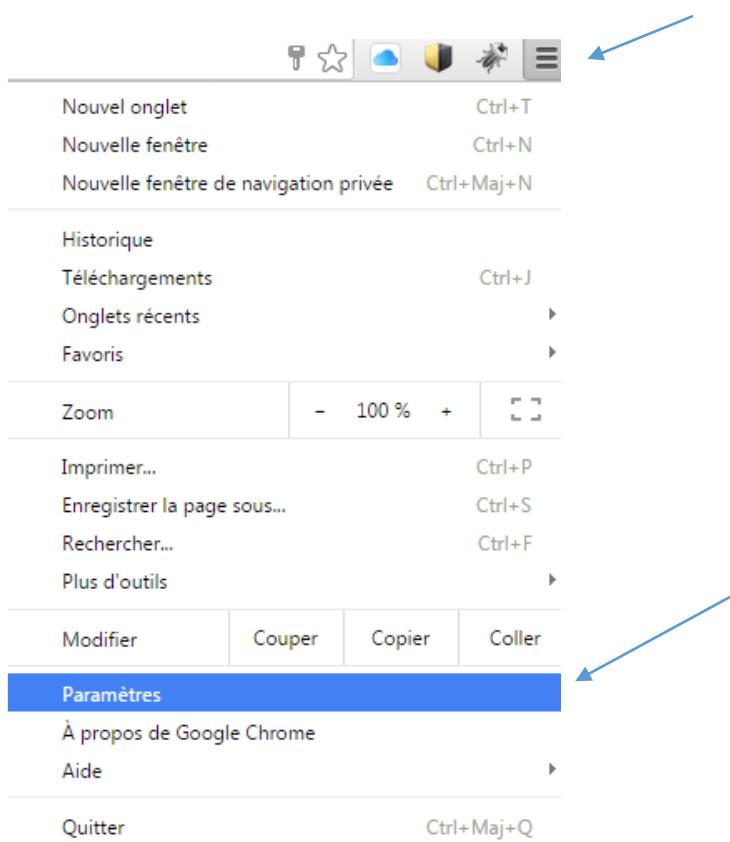
# Se connecter à l'application



Pour éviter d'avoir à retaper son mot de passe à chaque fois, on peut le mémoriser dans le navigateur, cas pour 2 navigateurs différents.

## Navigateur Chrome

Il faut aller dans paramètres



## Paramètres avancés

### Navigateur par défaut

Le navigateur par défaut est actuellement Google Chrome.

[Afficher les paramètres avancés...](#)

Vérifiez que les 2 cases Activer la saisie automatique et Proposer d'enregistrer mes mots de passe... soient cochés

## Mots de passe et formulaires

Activer la saisie automatique pour remplir les formulaires Web en un simple clic

[Gérer les paramètres de saisie automatique](#)

Proposer d'enregistrer mes mots de passe Web [Gérer les mots de passe](#)

Il suffit de répondre sur Enregistrer votre mot de passe pour ce site

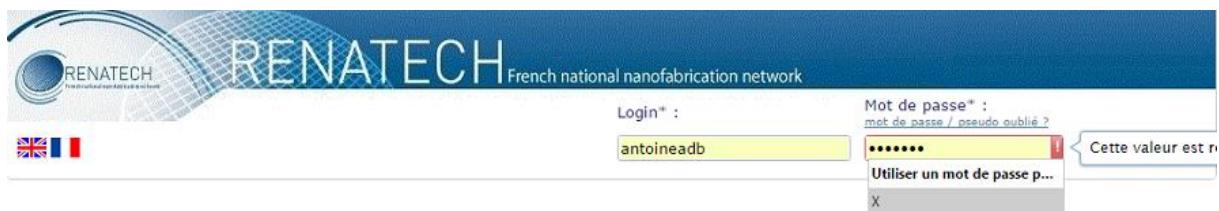
Voulez-vous que Google Chrome enregistre votre mot de passe pour ce site ?

X \*\*\*\*\*

[Enregistrer le mot de passe](#) [Non](#) ▾

Recherche globale...

Et de double cliquer dans le champ mot de passe et sélectionnez X



RENATECH French national nanofabrication network

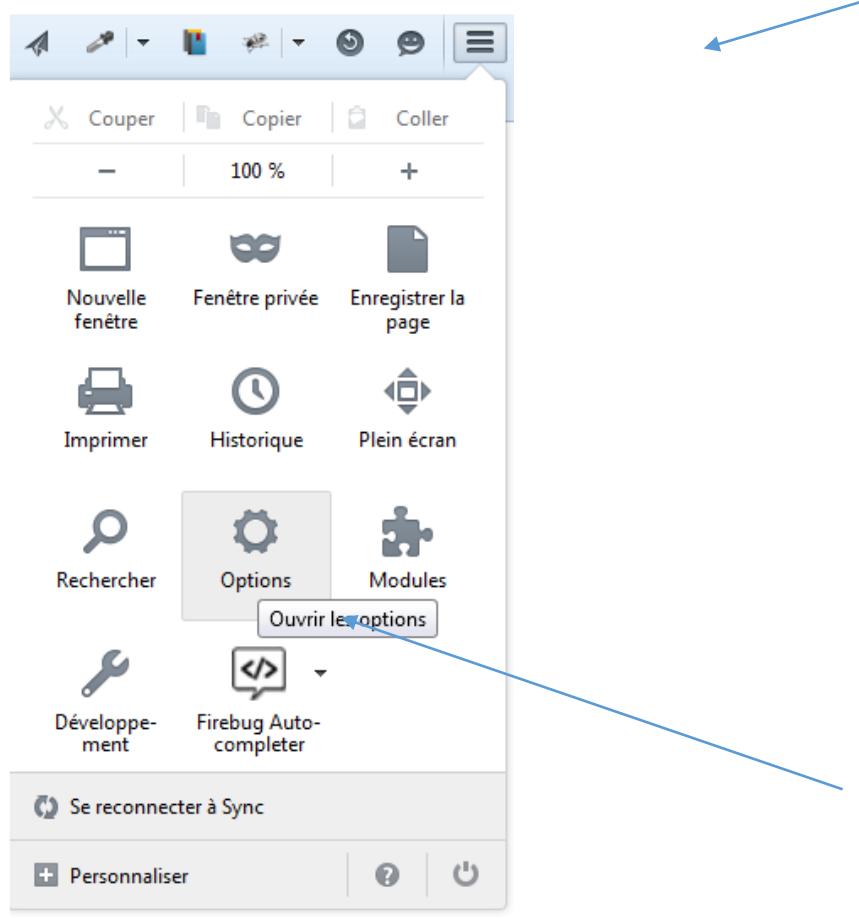
Login\* : antoineadb

Mot de passe\* : mot\_de\_passe / pseudo oublié 2  
\*\*\*\*\* Utiliser un mot de passe p... X

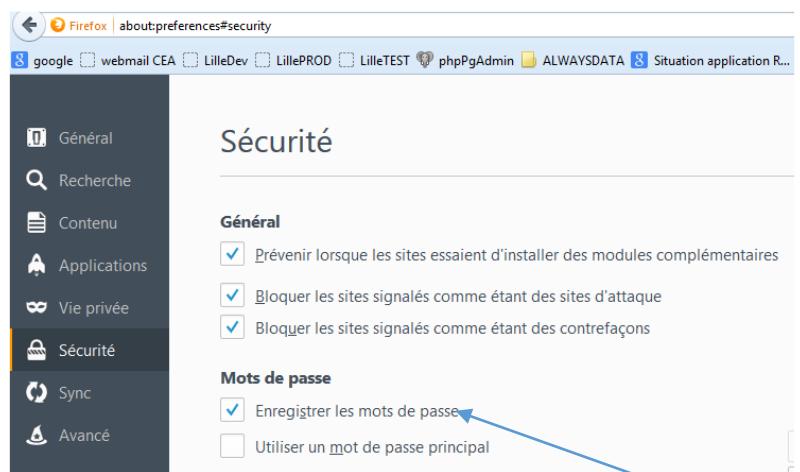
Cette valeur est n

Puis de cliquer sur [S'identifier](#)

Il faut vérifier dans Options



Onglet sécurité, vérifier que la case Enregistrer les mots de passe soit cochée



Le mot de passe est automatiquement saisi

A screenshot of a login form. It includes fields for 'Login\*' (with placeholder 'Votre pseudo'), 'Mot de passe\*' (with placeholder 'mot de passe / pseudo oublié ?'), and a 'S'identifier' button. A blue arrow points to the 'Mot de passe\*' field, indicating where the user should enter their password.

Saisir le login et cliquer sur

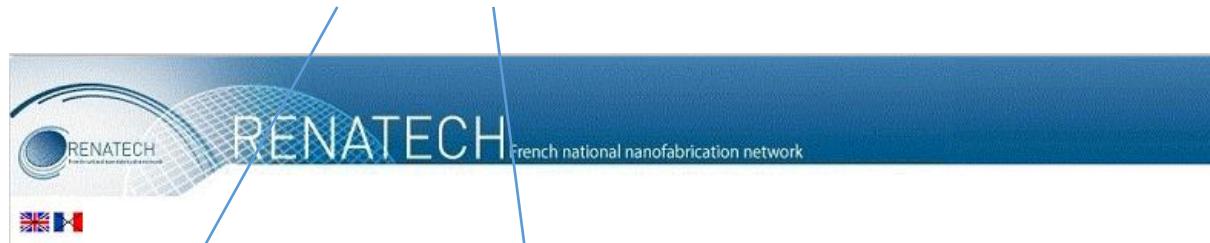
# Mot de passe oublié?

onal nanofabrication network

Login\* :

Mot de passe\* :  
[mot de passe / pseudo oublié ?](#)

Renseignez les champs pseudo ou courriel



Retrouvez votre mot de passe

Pseudo ou email utilisé pour vous inscrire ?

ou

Après avoir saisi votre email, consultez votre messagerie : vous y trouverez un mail vous expliquant comment créer un nouveau mot de passe.

Saisi d'un pseudo

Retrouvez votre mot de passe

Pseudo ou email utilisé pour vous inscrire ?

ou

Après avoir saisi votre email, consultez votre messagerie : vous y trouverez un mail vous expliquant comment créer un nouveau mot de passe.

Puis cliquez sur Envoyer

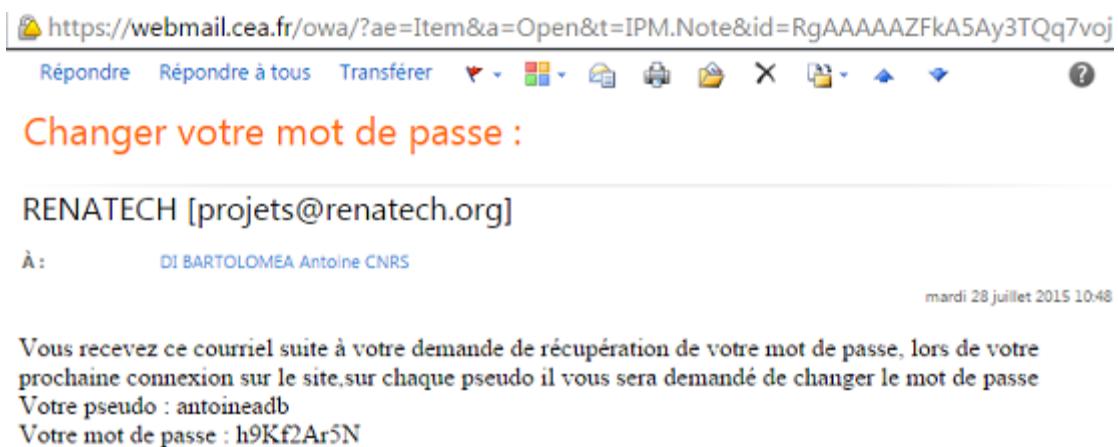
 RENATECH French national nanofabrication network

— Retrouvez votre mot de passe —

Vous allez recevoir un email avec votre mot de passe

[retour](#)

Email reçu



Pour des raisons de sécurité l'application vous oblige à changer le mot de passe envoyé par email



RENATECH French national nanofabrication network

[Recherche globale...](#)

## Changer votre mot de passe

Saisir le nouveau mot de passe :

Confirmer le mot de passe :

[S'identifier](#)

(\*)Champs obligatoires

—Changer votre mot de passe—

Saisir le nouveau mot de passe :

 ······

Confirmer le mot de passe :

 ······

[S'identifier](#)

The screenshot shows the RENATECH login page. At the top, there is a logo and the text "RENATECH French national nanofabrication network". Below the logo, there are fields for "Login\*" (containing "Votre pseudo") and "Mot de passe\*" (containing "Votre mot de passe"). A blue button labeled "S'identifier" is visible. A red message at the bottom left says "Votre mot de passe a été mis à jour". In the center, a large box contains the text "Bienvenue sur le site web RENATECH des grandes centrales de technologie du CNRS".

Reconnexion avec le nouveau mot de passe

This screenshot shows the RENATECH login page again. The "Login\*" field now contains "antoineadb" and the "Mot de passe\*" field contains "·······". A blue arrow points from the "S'identifier" button to the right side of the screen.

The screenshot shows the RENATECH homepage. At the top, there is a logo and the text "RENATECH French national nanofabrication network". Below the logo, there are language selection buttons (UK, FR) and a search bar ("Recherche globale..."). The main navigation menu includes "Accueil", "Projets", "Divers", "Comptes", and "Quitter". Below the menu, there are logos for "femto-st SCIENCES & TECHNOLOGIES", "iemn", "LAAS-CNRS", "L'INSTITUT DE PHYSIQUE ET DE MÉTALLURGIE", and "LTM". A sidebar on the left is titled "Projets" and contains text about joining the network, submitting projects, and modifying profiles.

You venez de rejoindre le site WEB du réseau RENATECH.  
Si vous voulez soumettre un projet ou prendre contact avec l'une ou l'ensemble des centrales, merci de cliquez sur Demande de faisabilité  
Si vous savez que votre projet est réalisable, cliquez sur Demande de projet  
Vous avez déjà soumis votre (vos) projet (s), vous pouvez savoir si votre projet a été accepté /refusé par la centrale en cliquant sur consulter les projets déposés  
Vous souhaitez modifier votre profil, veuillez cliquer sur mon compte

## Saisi d'un email

Dans le cas où l'email n'a été entré que sur un seul compte la procédure est identique à précédemment

Cas ou le même email appartient à plusieurs comptes



La procédure vous demande de spécifier le pseudo



Sélectionnez le pseudo et poursuivez la procédure comme précédemment

## Création d'un compte



The screenshot shows the RENATECH login page. At the top, there is a logo for RENATECH and the text "RENATECH French national nanofabrication network". Below the logo are language selection buttons for English and French. On the right side, there are fields for "Login\*" and "Mot de passe\*", both with placeholder text "Votre pseudo" and "Votre mot de passe". A "S'identifier" button is located to the right of the password field.

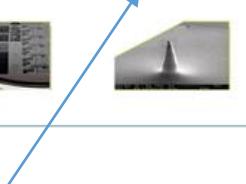
Bienvenue sur le site web RENATECH des grandes centrales de technologie du CNRS

Le réseau d'infrastructures académiques de micro- et nanofabrication national « RENATECH » comprend 6 centrales de technologies localisées à Lille, Orsay, Marcoussis, Besançon Grenoble et Toulouse, c'est-à-dire dans 5 Régions différentes. Ces infrastructures représentent au total 7000 m<sup>2</sup> de salle blanche et 125 M€ d'équipements technologiques. ...la suite ...

Grâce à l'aide du MESR et de l'ANR depuis 2003, les centrales du réseau RENATECH ont bénéficié d'un plan de mise à niveau de leurs infrastructures (le programme « RTB » en partenariat avec le CEA-Leti).

Le réseau s'attache à ...la suite ...

Vous n'êtes pas encore inscrit sur le site? Cliquez sur [Inscription](#)



Cliquez sur « Inscription »



The screenshot shows the RENATECH registration page. At the top, there is a logo for RENATECH and the text "RENATECH French national nanofabrication network". Below the logo are language selection buttons for English and French. The main heading is "Création d'un login". The form contains fields for "Login\*", "Votre courriel\*", "Mot de passe\*", and "Confirmation\*". Each field has a placeholder text. A "Inscription" button is located at the bottom left of the form.

Mot de passe\* : [?](#)

••••••

Confirmation\* :

Le mot de passe doit contenir au minimum 6 caractères, une majuscule, une minuscule et un numérique

[Inscription](#)

Renseignez les différents champs, en tenant compte des contraintes pour le mot de passe

Cas où l'email a déjà été affecté à un compte



Cliquez sur valider pour confirmer la création du compte ou Inscription pour changer d'adresse email



Saisir le code Catcha puis cliquez sur Vérifier



## Créer mon compte

Nom*	Bartoloméo
Prénom*	Antoine
Nom de l'entreprise/Laboratoire *	Antoine Di Bartoloméo
Adresse*	14 rue chancelière
Code postal*	38120
Ville*	fontanil
Pays*	France
Téléphone* ⓘ	+33643542698
Fax ⓘ	n/a
Type d'utilisateur*	<input checked="" type="radio"/> académique <input type="radio"/> Industriel

(\*)Champs obligatoires

**Envoyer**

Contrainte sur le n° de fax et le n° de téléphone

**Téléphone\* ⓘ**

Le numéro de téléphone doit comporter au maximum 20 caractères (espace compris).

**Fax ⓘ**

Le numéro de fax doit comporter au maximum 20 caractères (espace compris).

Cliquez sur le bouton académique

Type d'utilisateur\*

 académique  Industriel

💡 Si vous quittez l'application à ce stade, lors d'un prochain login avec l'identifiant et le mot de passe créé plus haut vous aurez cet écran



Vous n'avez pas complété le formulaire!

Créer mon compte

Nom *:	
Prénom *:	
Nom de l'entreprise/Laboratoire *:	
Adresse *:	
Code postal *:	
Ville *:	
Pays *:	Sélectionner un pays
Téléphone *: <a href="#">?</a>	
Fax : <a href="#">?</a>	
Type d'utilisateur *:	<input type="radio"/> académique <input type="radio"/> Industriel

(\*)Champs obligatoires

Envoyer

Formulaire Renatech, version 4.7 du 27 juillet 2015

Webmaster

## Compte académique

Créer mon compte

Nom *:	Bartoloméo
Prénom *:	Antoine
Nom de l'entreprise/Laboratoire *:	Antoine Di Bartoloméo
Adresse *:	14 rue chancelière
Code postal *:	38120
Ville *:	fontanil
Pays *:	France
Téléphone *: <a href="#">?</a>	+33643542698
Fax : <a href="#">?</a>	
Type d'utilisateur *:	<input checked="" type="radio"/> académique <input type="radio"/> Industriel
Qualité du demandeur *:	Sélectionner une qualité
Nom de l'employeur *:	Sélectionner un employeur
Tutelle principale du laboratoire *:	Sélectionner un type de tutelle
Code unité *:	Sélectionner un code unité
Acronyme du laboratoire*:	
Discipline scientifique *:	Sélectionner une discipline scientifique

(\*)Champs obligatoires

Envoyer

Qualité du demandeur \*:

Sélectionner une qualité
Sélectionner une qualité
Permanent
Non permanent (CDD ou Stagiaire)

Si Permanent

Qualité du demandeur \*:

Permanent
Sélectionner un employeur

Si Non permanent

Qualité du demandeur \*:

Non permanent (CDD ou Stagiaire)
Nom du responsable
Courriel de votre responsable*

Renseignez les champs nom et courriel du responsable

Qualité du demandeur \*:

Non permanent (CDD ou Stagiaire)
toto
antoineadb@gmail.com



S'il y a un ou plusieurs comptes dans l'application avec un email correspondant à l'email que vous avez saisi dans le champ email de votre responsable, alors le ou les comptes ayant cet email seront automatiquement porteurs de tous vos projets, ces comptes recevront une copie de tous les emails que vous recevrez suite aux différentes demandes de projet sur le site

Employeur

Nom de l'employeur \*:

Sélectionner un employeur
Sélectionner un employeur
CNRS
CEA
Ecole d'ingénieur
Université
Autres

Sélectionnez un nom de l'employeur dans la liste déroulante, ou autre s'il n'est pas dans la liste

Pour le cas où vous avez sélectionné Autres il faut préciser l'autre employeur

Nom de l'employeur \*:

Autres
Autre employeur

Tutelle

Tutelle principale du laboratoire \*:

Sélectionner un type de tutelle

Sélectionner un type de tutelle
CNRS
EPIC
Autre EPST
Autre EPSCP
Université
Autres

Sélectionnez une tutelle dans la liste déroulante, ou autre s'il n'est pas dans la liste

Tutelle principale du laboratoire \*:

Autres

Autre tutelle\*:

Autre tutelle

Code unité

Code unité \*:

Sélectionner un code unité

Sélectionner un code unité
UMR6174
UMR8622
UMR8520
UPR8001
UPR20
UMR5129
Autres
Aucun

Sélectionnez un code unité dans la liste déroulante, autre s'il n'est pas dans la liste ou aucun si vous n'en avez pas.

Code unité \*

Autres

Autres \*:

Autres codes unité

Code unité \*:

Aucun

Cas particulier si on choisit un code unité dans la liste

Code unité \*:

UMR8622

Sélectionner un code unité
UMR6174
UMR8622
UMR8520
UPR8001
UPR20
UMR5129
Autres
Aucun

L'acronyme est pré rempli et le champ n'est plus modifiable

Code unité \*:

UMR6174

Acronyme du laboratoire\*:

FEMTO-ST

Acronyme du laboratoire

Acronyme du laboratoire\*:

Discipline scientifique \*:

Sélectionner une discipline scientifique

Sélectionner une discipline scientifique

Biologie

Chimie

Science de l'ingénieur

Physique

Physique nucléaire

Science de la terre et de l'astronomie

Autres

Sélectionnez une discipline scientifique dans la liste déroulante, ou autre s'il n'est pas dans la liste

Discipline scientifique \*:

Autres

Autre discipline scientifique\*:

Autre discipline scientifique

Compte académique interne

---

#### Créer mon compte

---

Nom \*:

Bartoloméo

Prénom \*:

Antoine

Nom de l'entreprise/Laboratoire \*:

Antoine Di Bartoloméo

Adresse \*:

14 rue chancelière

Code postal \*:

38120

Ville \*:

fontanil

Pays \*:

France

Téléphone \*: 

+33643542698

Fax : 

Type d'utilisateur \*:

académique  Industriel

Qualité du demandeur \*:

Permanent

Nom de l'employeur \*:

CNRS

Tutelle principale du laboratoire \*:

CNRS

Code unité \*:

UMR6174

Acronyme du laboratoire\*:

FEMTO-ST

Discipline scientifique \*:

Chimie

(\*) Champs obligatoires

Envoyer



## Projets

Vous venez de rejoindre le site WEB du réseau RENATECH.  
 Si vous voulez soumettre un projet ou prendre contact avec l'une ou l'ensemble des centrales, merci de cliquez sur Demande de faisabilité  
 Si vous savez que votre projet est réalisable, cliquez sur Demande de projet

Vous avez déjà soumis votre (vos) projet (s), vous pouvez savoir si votre projet a été accepté /refusé par la centrale en cliquant sur consulter les projets déposés

Vous souhaitez modifier votre profil, veuillez cliquer sur mon compte

*Formulaire Renatech, version 4.7 du 27 juillet 2015*  
*Vous êtes connecté comme utilisateur académique de la centrale FEMTO-ST*  
*Webmaster*



Cas où on a sélectionné « UMR6174 » dans la liste des codes unités

Email de confirmation d'inscription

### Confirmation de votre inscription :

RENAMECH [projets@renatech.org]

À : DI BARTOLOMEA Antoine CNRS

mardi 28 juillet 2015 17:00

Madame, Monsieur,

Vous venez de vous inscrire sur le site du réseau RENATECH, vous pouvez désormais déposer une demande de projet aux différentes centrales du réseau et suivre vos demandes en cours.

En vous souhaitant le succès dans vos futurs projets !

Le réseau Renatech.

#### Informations vous concernant :

Votre pseudo : antoineadb10  
 Courriel : Antoine.DIBARTOLOMEA@cea.fr  
 Nom : Bartoloméo  
 Prénom : Antoine  
 Adresse : 14 rue chancelière  
 Code postal : 38120  
 Ville : fontanil  
 Pays : France  
 Téléphone : +33643542698  
 Type d'utilisateur : academique  
 Qualité du demandeur : Permanent  
 Nom de l'employeur : CNRS  
 Tutelle principale du laboratoire : CNRS  
 Code unité : UMR6174  
 Discipline scientifique : Chimie

[Retour sur la plateforme Renatech](#)

NB : Vous trouverez en pièce jointe le logo RENATECH.

Si vous réalisez un projet avec l'une des centrales de notre réseau, vous devrez l'insérer dans vos présentations et ajouter dans la partie « acknowledgement » des publications la phrase suivante : « This work was partly supported by the French RENATECH network ».

Merci de ne pas répondre à cette adresse.

Créer mon compte

Nom *:	Bartoloméo
Prénom *:	Antoine
Nom de l'entreprise/Laboratoire *:	Antoine Di Bartoloméo
Adresse *:	14 rue chancelière
Code postal *:	38120
Ville *:	fontanil
Pays *:	France
Téléphone *:	+33643542698
Fax :	
Type d'utilisateur *:	<input checked="" type="radio"/> académique <input type="radio"/> Industriel
Qualité du demandeur *:	Non permanent (CDD ou Stagiaire)
Nom du responsable*:	Antoine
Courriel de votre responsable*:	antoineadb@gmail.com
Nom de l'employeur *:	CNRS
Tutelle principale du laboratoire *:	CNRS
Code unité *:	Autres
Autres *:	autres code unité
Acronyme du laboratoire*:	acronymef
Discipline scientifique *:	Physique nucléaire

(\*)Champs obligatoires

Envoyer



# RENATECH

French national nanofabrication network

UK
FR

Recherche globale...

Bartoloméo Antoine
Accueil
Projets
Divers
Comptes
Quitter






Projets

Vous venez de rejoindre le site WEB du réseau RENATECH.  
 Si vous voulez soumettre un projet ou prendre contact avec l'une ou l'ensemble des centrales, merci de cliquez sur Demande de faisabilité  
 Si vous savez que votre projet est réalisable, cliquez sur Demande de projet  
 Vous avez déjà soumis votre (vos) projet (s), vous pouvez savoir si votre projet a été accepté /refusé par la centrale en cliquant sur consulter les projets déposés  
 Vous souhaitez modifier votre profil, veuillez cliquer sur mon compte

Formulaire Renatech, version 4.7 du 27 juillet 2015  
 Vous êtes connecté comme utilisateur académique  
 Webmaster

19

## Email de confirmation d'inscription

### Confirmation de votre inscription :

RENATECH [projets@renatech.org]

À : DIBARTOLOMEA Antoine CNRS

mardi 28 juillet 2015 17:09

Madame, Monsieur,

Vous venez de vous inscrire sur le site du réseau RENATECH, vous pouvez désormais déposer une demande de projet aux différentes centrales du réseau et suivre vos demandes en cours.

En vous souhaitant le succès dans vos futurs projets !

Le réseau Renatech.

Informations vous concernant :

Votre pseudo : antoineadb10  
Courriel : Antoine.DIBARTOLOMEA@cea.fr  
Nom : Bartoloméo  
Prénom : Antoine  
Adresse : 14 rue chancelière  
Code postal : 38120  
Ville : fontanil  
Pays : France  
Téléphone : +33643542698  
Type d'utilisateur : académique  
Nom de votre responsable: Antoine  
Courriel de votre responsable : antoineadb@gmail.com  
Autre code unité : autres code unité  
Qualité du demandeur : Non permanent (CDD ou Stagiaire)  
Nom de l'employeur : CNRS  
Tutelle principale du laboratoire : CNRS  
Discipline scientifique : Physique nucléaire

[Retour sur la plateforme Renatech](#)

NB : Vous trouverez en pièce jointe le logo RENATECH.

Si vous réalisez un projet avec l'une des centrales de notre réseau, vous devrez l'insérer dans vos présentations et ajouter dans la partie « acknowledgement » des publications la phrase suivante : « This work was partly supported by the French RENATECH network ».

Merci de ne pas répondre à cette adresse.

## Email du responsable



Madame, Monsieur,

Ce courriel vous est adressé suite à l'inscription de Bartoloméo sur le site du réseau Renatech.

Suite à cette inscription, il peut désormais déposer une demande de projet aux différentes centrales du réseau et suivre une demande en cours.

En tant que responsable de Bartoloméo, vous serez systématiquement en copie des demandes de projet qui seront réalisées sur notre site.

N'hésitez pas à nous contacter pour toute question ou information que vous jugez nécessaire.

Sincères salutations,

Le réseau RENATECH

[Retour sur la plateforme Renatech](#)

Merci de ne pas répondre à cette adresse.

# Compte industriel

Qualité idem que le compte académique

Créer mon compte

Nom *:	Bartoloméo
Prénom *:	Antoine
Nom de l'entreprise/Laboratoire *:	Antoine Di Bartoloméo
Adresse *:	14 rue chancelière
Code postal *:	38120
Ville *:	fontanil
Pays *:	France
Téléphone *:	+33643542698
Fax :	
Type d'utilisateur *:	<input checked="" type="radio"/> académique <input type="radio"/> Industriel
Qualité du demandeur *:	Sélectionner une qualité
Nom de l'entreprise *:	*
Type d'entreprise *:	Sélectionner un type entreprise
Secteur activité *:	Sélectionner un secteur d'activité

(\*)Champs obligatoires

Envoyer

Formulaire Renatech, version 4.7 du 27 juillet 2015

Webmaster

Qualité du demandeur \*:

Sélectionner une qualité
<b>Sélectionner une qualité</b>
Permanent
Non permanent (CDD ou Stagiaire)

Si permanent

Qualité du demandeur \*:

Permanent
-----------

Nom de l'employeur \*:

Sélectionner un employeur
---------------------------

Si non permanent

Qualité du demandeur \*:

Non permanent (CDD ou Stagiaire)
----------------------------------

Nom du responsable \*:

<i>Nom du responsable</i>
---------------------------

Courriel de votre responsable\*:

<i>Courriel de votre responsable</i>
--------------------------------------



Idem que le compte académique, s'il y a un ou plusieurs comptes dans l'application avec un email correspondant à l'email que vous avez saisi dans le champ email de votre responsable, alors le ou les comptes ayant cet email seront automatiquement porteurs de tous vos projets, ces comptes recevront une copie de tous les emails que vous recevrez suite aux différentes demandes de projet sur le site

Nom de l'entreprise → champs obligatoire valeur par défaut= \*

Nom de l'entreprise \*:

*
---

Nom de l'entreprise \*:

Nom de l'entreprise
---------------------

Type d'entreprise

Type d'entreprise :\*

Sélectionner un type entreprise

<b>Sélectionner un type entreprise</b>
GRAND COMPTE
PME
TPE
START UP

Type d'entreprise :\*

PME

Secteur d'activité

Sélectionner un secteur d'activité

Activités d'architecture et d'ingénierie
Activités pour la santé humaine
Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques
Enseignement
Fabrication d'autres matériels de transport
Fabrication d'équipements électriques
Fabrication de machines et équipements n.c.a.
Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques
Fabrication de produits métalliques, à l'exception des machines et des équipements
Imprimerie et reproduction d'enregistrement
Industrie automobile
Industrie chimique
Industrie manufacturière
Industrie pharmaceutique
Information et communication
Métallurgie
Production et distribution d'eau ; assainissement, gestion des déchets et dépollution
Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné
Recherche-développement scientifique
Transports et entreposage

Secteur activité :\*

Sélectionner un secteur d'activité

Secteur activité :\*

Recherche-développement scientifique

#### Créer mon compte

Nom \*:

Bartoloméo

Prénom \*:

Antoine

Nom de l'entreprise/Laboratoire \*:

Antoine Di Bartoloméo

Adresse \*:

14 rue chancelière

Code postal \*:

38120

Ville \*:

fontanil

Pays \*:

France

Téléphone \*: ②

+33643542698

Fax :

Type d'utilisateur \*:

académique  Industriel

Qualité du demandeur \*:

Permanent

Nom de l'entreprise :\*

Nom de l'entreprise

Type d'entreprise :\*

PME

Secteur activité :\*

Recherche-développement scientifique

(\*)Champs obligatoires

Envoyer



## -Projets-

Vous venez de rejoindre le site WEB du réseau RENATECH.  
Si vous voulez soumettre un projet ou prendre contact avec l'une ou l'ensemble des centrales, merci de cliquez sur  
[Demande de faisabilité](#)

Si vous savez que votre projet est réalisable, cliquez sur Demande de projet

Vous avez déjà soumis votre (vos) projet (s), vous pouvez savoir si votre projet a été accepté /refusé par la centrale en cliquant sur consulter les projets déposés

Vous souhaitez modifier votre profil, veuillez cliquer sur mon compte

Formulaire Renatech, version 4.7 du 27 juillet 2015  
Vous êtes connecté comme utilisateur industriel

Email de confirmation d'inscription est similaire à un compte académique

Répondre Répondre à tous Transférer ⌂ ⌃ ⌄ ⌅ ⌆ ⌇ ⌈ ⌉ ⌋ ⌊ ⌊ ?

## Confirmation de votre inscription :

RENATECH [projets@renatech.org]

À : DI BARTOLOMEA Antoine CNRS

mercredi 29 juillet 2015 11:07

Madame, Monsieur,

Vous venez de vous inscrire sur le site du réseau RENATECH, vous pouvez désormais déposer une demande de projet aux différentes centrales du réseau et suivre vos demandes en cours.

Le réseau Renatech.

Informations vous concernant :

Votre pseudo : antoineadb10  
 Courriel : Antoine.DIBARTOLOMEA@cea.fr  
 Nom : Bartoloméo  
 Prénom : Antoine  
 Adresse : 14 rue chancelière  
 Code postal : 38120  
 Ville : fontanil  
 Pays : France  
 Téléphone : +33643542698  
 Type d'utilisateur : industriel  
 Type d'entreprise : PME  
 Nom de l'entreprise : Nom de l'entreprise  
 Secteur activité : Recherche-développement scientifique

[Retour sur la plateforme Renatech](#)

Ainsi que l'email du responsable est identique à celui du compte académique si vous aviez opté pour une qualité « Non Permanent (CDD ou stagiaire)» et saisi un nom et un email de responsable



Madame, Monsieur,

Ce courriel vous est adressé suite à l'inscription de Bartoloméo sur le site du réseau Renatech.

Suite à cette inscription, il peut désormais déposer une demande de projet aux différentes centrales du réseau et suivre une demande en cours.

En tant que responsable de Bartoloméo, vous serez systématiquement en copie des demandes de projet qui seront réalisées sur notre site.

N'hésitez pas à nous contacter pour toute question ou information que vous jugez nécessaire.

Sincères salutations,

Le réseau RENATECH

[Retour sur la plateforme Renatech](#)

Merci de ne pas répondre à cette adresse.

## Compte administrateur local

On ne peut pas créer de compte administrateur national, ces comptes ont été implémentés en base de données par l'administrateur système de l'application au moment de la création de l'application, il est possible néanmoins de changer le type utilisateur et de passer administrateur local d'une centrale à partir d'un compte administrateur national.

La différence entre un compte utilisateur (académique interne, académique externe ou industriel) se fait essentiellement dans les droits d'accès aux projets, la possibilité de changer les statuts des projets et de nombreuses autres fonctionnalités dont la portée est essentiellement sur la centrale gérée par l'administrateur local

Détail des menus par la suite

## Compte administrateur national

On ne peut pas créer de compte administrateur national, ces comptes ont été implémentés en base de données par l'administrateur système de l'application au moment de la création de l'application

La différence entre un compte administrateur local et national se fait essentiellement sur des fonctionnalités dont la portée est nationale et concerne donc toutes les centrales

Détail des menus par la suite

# Menu utilisateur

## Menu changement de langue

Il est préférable de changer la langue à ce niveau car le menu changement de langue n'est pas actif dans les autres vues

A screenshot of the RENATECH website. At the top, there is a logo for RENATECH: French national nanofabrication network. Below the logo is a navigation bar with links for Accueil, Projets, Divers, Comptes, and Quitter. On the left, there is a small icon of the United Kingdom and France flags. On the right, there is a search bar labeled "Recherche globale..." and a magnifying glass icon. The main content area is titled "Projets". It contains several paragraphs of text and links to other parts of the site. At the bottom of the page, there is a footer with the text "Formulaire Renatech, version 4.7 du 27 juillet 2015", "Vous êtes connecté comme utilisateur industriel", and "Webmaster". A blue arrow points from the left towards the flag icon.

## Menu accueil

Il permet de recharger la page si nécessaire ou de revenir dans cette vue

A screenshot of the RENATECH website. At the top, there is a logo for RENATECH: French national nanofabrication network. Below the logo is a navigation bar with links for Accueil, Projets, Divers, Comptes, and Quitter. On the left, there is a small icon of the United Kingdom and France flags. On the right, there is a search bar labeled "Recherche globale..." and a magnifying glass icon. The main content area is titled "Projets". It contains several paragraphs of text and links to other parts of the site. At the bottom of the page, there is a footer with the text "Formulaire Renatech, version 4.7 du 27 juillet 2015", "Vous êtes connecté comme utilisateur industriel", and "Webmaster".

## Menu projet



The screenshot shows the RENATECH website interface. At the top, there's a logo for RENATECH (French national nanofabrication network) with a globe icon. Below the logo, there are language links for English and French, and a search bar labeled "Recherche globale...". The main navigation menu includes "Accueil", "Projets" (which is underlined in red), "Divers", "Comptes", and "Quitter". A dropdown menu for "Projets" is open, showing three options: "Demande de faisabilité", "Demande de projet", and "Mes projets". Logos for "femto-st" (Sciences & Technologies) and "LTM" (Laboratoire de la Microélectronique de Montpellier) are visible. The main content area has a heading "Projets" and contains text about joining the RENATECH network, submitting projects, and modifying profiles.

Formulaire Renatech, version 4.7 du 27 juillet 2015  
Vous êtes connecté comme utilisateur industriel/  
Webmaster

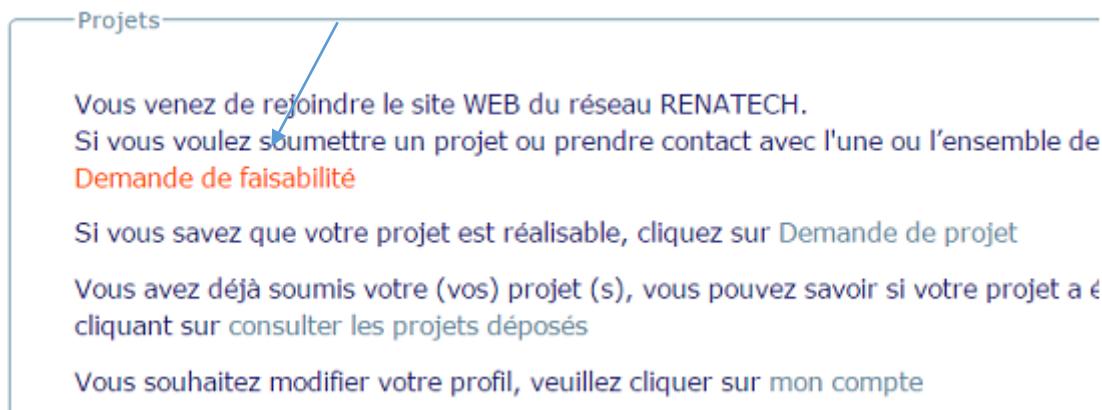
### Sous menu demande de faisabilité



A sub-menu for "Demande de faisabilité" is shown. It includes the following items:

- Demande de faisabilité (highlighted in red)
- Demande de projet
- Mes projets

Egalement accessible via le lien



A blue line points from the "Demande de faisabilité" link in the previous sub-menu to the "Projets" section of this page. The "Projets" section contains the same text as the main content area of the first screenshot.

La demande de faisabilité est une demande de projet succincte, elle intéresse uniquement les demandeurs qui n'ont pas d'idée précise sur la faisabilité et/ou la centrale susceptible d'accueillir leur projet

**Définition du projet**

Titre du projet\* :

Acronyme(si disponible) :

Projet confidentiel \*:  oui  non

Objectif/Contexte du projet :\*

Descriptif du travail souhaité :\*

Pièce jointe

Toutes les données resteront confidentielles\* :

*Toutes les données resteront confidentielles*

FEMTO-ST (Besançon)  
 IEF (Orsay)  
 IEMN (Lille)  
 LAAS (Toulouse)  
 LPN (Marcoussis)  
 LTM (Grenoble)

(\*)Champs obligatoires

Formulaire Renatech, version 4.7 du 27 juillet 2015  
Vous êtes connecté comme utilisateur industriel  
Webmaster

Titre : Champ obligatoire, nombre maximum de caractère 295

Caractères autorisés : L'alphabet, caractères numériques, les caractères accentués et des caractères spéciaux : ( ) ° = / % : \_ [ ] etc...

Caractères interdits : < > \ ~ @

Titre du projet\* :

Indiquer le titre de votre projet

Acronyme : champ non obligatoire, nombre de caractère maxi 100

Caractères autorisés : idem titre

Caractères interdits : idem titre

Acronyme(si disponible) : 

Si votre projet possède un acronyme, merci de l'indiquer sinon laisser le champ vide

Projet Confidentiel :

Si vous coché oui, affichage d'un message d'information

Projet confidentiel \*: 

oui  non

Vous devez signer une NDA

Quelques seconde plus tard

Projet confidentiel \*: 

oui  non

Toutes les données resteront confidentielles

Projet confidentiel \*: 

oui  non

Un projet confidentiel nécessite la signature d'un accord de non-dilvulgation (NDA) entre le demandeur et la centrale en charge du projet.

Objectif/Contexte : Champ obligatoire, nombre de caractère maxi 5000, attention toutes les balises de font provenant d'un copié/collé sera supprimé (les balises prennent la place de beaucoup de caractères)

Caractères autorisés : tous

Objectif/Contexte du projet : \* 

Si vous le souhaitez vous pouvez le rédiger en anglais. Expliquer en quelques lignes(5000 caractères maxi)le contexte scientifique et la finalité technologique de votre projet (exemple:réalisation d'un microsystème fluidique comportant des micro bobines RMN déposés sur des micro canaux).

Copié collé de Word

Objectif/Contexte du projet: [?](#)

Toto est en voyage d'affaire

Après avoir soumis le projet

Objectif/Contexte du projet: [?](#)

Toto est en voyage d'affaire

Le nombre de caractère s'affiche au fur et à mesure de la saisie

Objectif/Contexte du projet :\* [?](#)

toto est en voyage d'affaire

Nombre de caractère(s) saisi(e)s : 27

En cas de copié collé, il suffit de cliquer en dehors du champ de saisi pour rafraîchir le compteur

Copié collé

Objectif/Contexte du projet :\* [?](#)

toto est en voyage d'affaire

Nombre de caractère(s) saisi(e)s : 0

Clique en dehors

Objectif/Contexte du projet :\* [?](#)

toto est en voyage d'affaire

Nombre de caractère(s) saisi(e)s : 28

Message si on dépasse la taille maxi

Objectif/Contexte du projet : [?](#)

Etenim si attendere diligenter, existimare vere de omni hac causa volueritis, sic constituetis, iudices, nec descensurum quemquam ad hanc accusationem fuisse, cui, utrum vellet, liceret, nec, cum descendisset, quicquam habiturum spei fuisse, nisi alicuius intolerabili libidine et nimis acerbo odio niteretur. Sed ego Atratino, humanissimo atque optimo adulescenti meo necessario, ignosco, qui habet excusationem vel pietatis vel necessitatis vel aetatis. Si voluit accusare, pietati tribuo, si iussus est, necessitatibus, si speravit aliquid, pueritiae. Ceteris non modo nihil ignoscendum, sed etiam acriter est resistendum..

Nombre de caractère(s) saisi(e)s : 5648

Information:

Le nombre de caractère pour le contexte doit être inférieur à 5000! Merci de corriger

En ce qui concerne le descriptif du travail souhaité, c'est rigoureusement la même chose que pour le champ « Objectif/Contexte »

Descriptif du travail souhaité : [?](#)



Identification, si vous les connaissez, des étapes que vous souhaitez réaliser dans la centrale d'accueil et des moyens technologiques à priori nécessaires (exemple : gravure DRIE de micro canaux en silicium et électroformage de micro bobines en cuivre)(5000 caratères maxi).

Pièce jointe :

**Pièce jointe** [?](#)

Seul le format pdf de taille <1MO est accepté

Message d'erreur affiché si on a choisi un fichier avec une extension différente de PDF

**Pièce jointe** [?](#)

Seul le format pdf de taille <1MO est accepté

Message d'erreur affiché si on a choisi un fichier dont la taille est >1 Méga octet

**Pièce jointe** [?](#)

Le fichier est supérieur à 1MO.

Choix d'une ou de plusieurs centrales

Toutes les données resteront confidentielles\* : [?](#)

Toutes les données resteront confidentielles

- FEMTO-ST (Besançon)
- IEF (Orsay)
- IEMN (Lille)
- LAAS (Toulouse)
- LPN (Marcoussis)
- LTM (Grenoble)

Cocher la centrale la plus proche géographiquement, elle jouera si besoin le rôle de relais vers les autres membres du réseau. Pour les demandes internes, la demande devra être envoyée en priorité à la centrale de votre laboratoire

**Mettre à jour**

(\*)Champs obligatoires

Menu de sauvegarde du projet en attente, attention ce projet n'est pas transmis au(x) centrale(s) sélectionnée(s)



Bartoloméo Antoine

Accueil | Projets | Divers | Comptes | Quitter

**Ce projet n'est pas validé, pour le valider il faut Transmettre la demande**

Vous venez d'initier ou de mettre à jour une demande de projet

Le titre de votre projet est : Titre

votre numéro de projet :

P-15-01599

Vous avez sélectionné la ou les centrale(s) suivantes:

FEMTO-ST

Modification de la demande

ou

[Transmettre la demande](#)

Retour sur la plateforme Renatech

Formulaire Renatech, version 4.7 du 27 juillet 2015

Vous êtes connecté comme utilisateur industriel

Webmaster

Modification de la demande



Retour sur la vue de modification de projet



Recherche globale...

Bartoloméo Antoine

Accueil | Projets | Divers | Comptes | Quitter



### Projet en attente

Demandeur du projet : Bartoloméo  
Antoine  
Nom de l'entreprise/Laboratoire :  
Antoine Di Bartoloméo



Titre du projet\* :

Titre

Acronyme(si disponible) :

Acronyme

Projet confidentiel \*:

oui  non

Objectif/Contexte du projet:



Objectif

Nombre de caractère(s) saisi(s) : 8

Descriptif du travail souhaité :



Descriptif

Nombre de caractère(s) saisi(s) : 10

Pièce jointe

Toutes les données resteront confidentielles\* :

Toutes les données resteront confidentielles

- FEMTO-ST (Besançon)
- IEF (Orsay)
- IEMN (Lille)
- LAAS (Toulouse)
- LPN (Marcoussis)
- LTM (Grenoble)

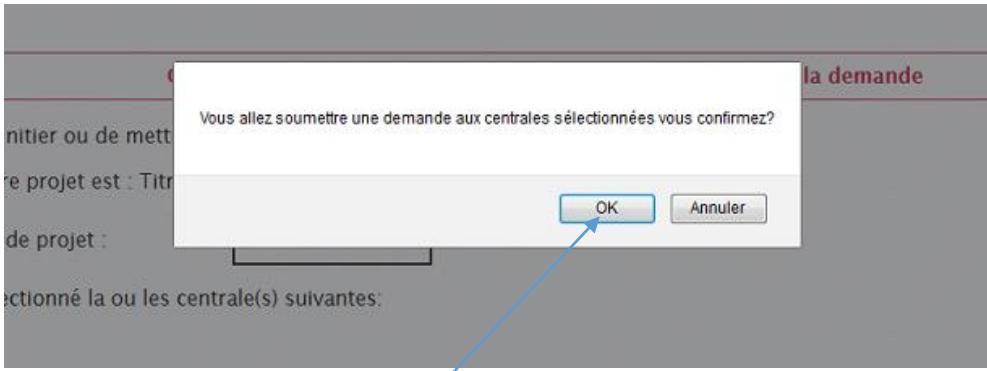
Mettre à jour

(\*)Champs obligatoires

Formulaire Renatech, version 4.7 du 27 juillet 2015  
Vous êtes connecté comme utilisateur industriel  
Webmaster

Transmettre la demande





The RENATECH website homepage. The header features the RENATECH logo and the text "French national nanofabrication network". Below the header is a navigation bar with links for Accueil, Projets, Divers, Comptes, and Quitter. The "Projets" link is highlighted. The main content area is titled "Projets" and contains several informational paragraphs. Logos for partner institutions like femto-st, iemn, LAAS CNRS, and LTM are displayed. A blue arrow points from the "OK" button in the confirmation dialog above to the "Projets" section here.

You venez de rejoindre le site WEB du réseau RENATECH.  
Si vous voulez soumettre un projet ou prendre contact avec l'une ou l'ensemble des centrales, merci de cliquez sur Demande de faisabilité  
Si vous savez que votre projet est réalisable, cliquez sur Demande de projet  
Vous avez déjà soumis votre (vos) projet (s), vous pouvez savoir si votre projet a été accepté /refusé par la centrale en cliquant sur consulter les projets déposés  
Vous souhaitez modifier votre profil, veuillez cliquer sur mon compte

Youvez de transmettre votre demande de projet sous la référence numéro : P-15-01599 , centrale(s) sélectionnée(s): FEMTO-ST

Formulaire Renatech, version 4.7 du 27 juillet 2015  
Vous êtes connecté comme utilisateur industriel  
Webmaster

Lien vers le projet transmis

Cas où vous avez choisi plusieurs centrales.

Youvez de transmettre votre demande de projet sous la référence numéro : P-15-01600 , centrale(s) sélectionnée(s): FEMTO-ST, IEF, LPN

Formulaire Renatech, version 4.7 du 27 juillet 2015  
Vous êtes connecté comme utilisateur industriel  
Webmaster

Email du demandeur Email de la centrale

The screenshot shows an Outlook interface with a blue arrow pointing from the 'Répondre' button in the toolbar to the recipient field. The subject line is 'Demande de projet : Titre sous la référence numéro P-15-01599'. The recipient is listed as 'RENATECH [projets@renatech.org]'. The 'To' field contains 'DI BARTOLOMEA Antoine CMIS' and the 'Cc' field contains 'antoineadb@gmail.com'. A file attachment 'logo-renatech.jpg (36 Ko)' is listed under 'Pièces jointes'. The bottom right corner shows the date 'jeudi 30 juillet 2015 18:30'.

Bonjour,

Votre demande de soutien par la ou les plateforme(s) technologique(s) que vous avez sélectionnée(s) dans le cadre du réseau RENATECH a été prise en compte.

Nous allons conduire l'analyse de votre demande en fonction des éléments que vous avez mis à notre disposition. Nous vous contacterons alors si d'autres aspects nécessitent des précisions.

Nous reviendrons vers vous dans un délai de 15 jours ouvrables afin de vous informer du résultat de notre analyse.

N'hésitez pas à nous contacter pour toute question ou information que vous jugez nécessaire.

Sincères salutations.

Le réseau Renatech

Adresse email de la (ou des) centrale(s):  
FEMTO-ST - antoineadb@gmail.com

[Retour sur la plateforme Renatech](#)

Merci de ne pas répondre à cette adresse.

Logo joint avec la demande (logo-renatech.jpg)



## Sous menu Demande de projet

Accueil	Projets	Divers	Comptes	Quitter
Demande de faisabilité				
Demande de projet				
Mes projets				

La demande de projet est une demande de projet détaillé, elle intéresse les demandeurs qui ont une idée précise sur la faisabilité et la centrale qui va accueillir leur projet, elle comporte 2 onglets, un onglet qui est l'équivalent de la demande de faisabilité (description succincte) et un onglet beaucoup plus détaillé (description détaillée)

### Onglet description succincte

Description succincte
Description détaillée

**Titre du projet\*** : ?

**Acronyme(si disponible)** :

**Projet confidentiel \*:** ?

oui  non

**Objectif/Contexte du projet\***: ?

**Nombre de caractère(s) saisi(s) :** 0

**Descriptif du travail souhaité** :\* s ?

**Nombre de caractère(s) saisi(s) :** 0

**Toutes les données resteront confidentielles\*:** ?—

**Centrale\*** :

**Seul le format pdf de taille <1MO est accepté**

**Pièce jointe**

(\*)Champs obligatoires

Les champs Titre du projet, Acronyme, projet Confidential, Object/Contexte du projet et descriptif du travail souhaité sont rigoureusement identique aux champs similaire dans la demande de faisabilité.

Le champ Centrale est une liste déroulante qui n'autorise la sélection que d'une seule centrale.

Centrale\* :

Sélectionner une centrale

FEMTO-ST  
IEF  
IEMN  
LAAS  
LPN  
LTM

Onglet description détaillée

Description succincte **Description détaillée**

**Cadre du projet scientifique**

Contacts dans la centrale d'accueil :

Type de projet\* :  
Sélectionner un type de projet

Durée du projet\*: \*  
mois

Source de financement\* ⓘ

Cadre institutionnel du projet

ANR  
 Région  
 Europe  
 Industriel  
 Ressource propre  
 Autres

Etes vous le coordinateur du projet? \*  oui  non  
Indiquer le coordinateur du projet en n°1

Partenaire(s) du projet

La liste des partenaires nous permettra de mesurer l'impact de la réalisation technologique sur l'ensemble des bénéficiaires

Nombre de partenaire du projet : ( 0 - 10 ) 0

Thématique principale du projet :  
Sélectionnez la nature du projet

**Déroulement du projet en salle blanche**

Date de début des travaux \* :  
31/07/2015

Durée estimée des travaux technologiques(durant la durée du projet):\*  
mois

Personne susceptible de travailler en salle blanche sur ce projet

Sélectionner le nombre de personne(s) ⓘ 0

Choix de la ou des ressource(s): ⓘ :

Intégration ⓘ  
 Caractérisation/Métrologie ⓘ  
 Gravure ⓘ  
 Dépôt ⓘ  
 Croissance des matériaux ⓘ  
 Lithographie ⓘ

**Descriptif technologique :** 

Seul le format pdf de taille <1MO est accepté

**Pièce jointe**

Le projet nécessite-t'il un développement technologique pour certaines étapes?\* : 

oui  non

Verrous identifiés : 

Autre(s) centrale(s)

Etape(s) réalisée(s) dans une autre centrale\* :

oui  non

Centrales de proximité? 

Utilisez-vous (ou utiliserez-vous) dans votre projet des moyens technologiques d'une centrale « dite de proximité » ou d'une centrale « internationale » partenaire?

oui  non

Nombre de plaque:  ou Nombre de run :

Envoi d'un devis\* ?

oui  non

Réussite escomptée : 

Statut de la demande\* :

En cours d'expertise

**Valider et envoyer** 

**Sauvegarde** Enregistrement des données sans valider le projet ni envoyer d'E-mail

*Cadre du projet scientifique*

Contact dans la centrale d'accueil: Champ non obligatoire, nombre maximum de caractère 100

Caractères autorisés : L'alphabet, caractères numériques, les caractères accentués et des caractères spéciaux : ( ) ° = / % : \_ [ ] etc...

Caractères interdits : < > \ ~ @

Contacts dans la centrale d'accueil :

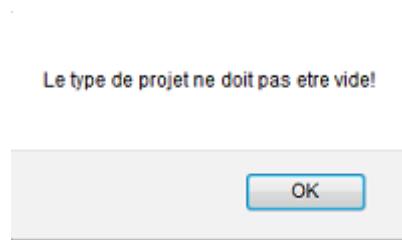
Type de projet : Champ obligatoire.

Type de projet\* :

Sélectionner un type de projet

- Sélectionner un type de projet
- Académique
- Académique en partenariat avec un industriel
- Industriel
- Formation

Message d'erreur si on soumet le projet sans sélectionner de type



Message quand on clique dans la liste déroulante sans sélectionner de valeur

Type de projet\* :

! Cette valeur est requise.

Durée du projet : Champ obligatoire

Champ entier numérique, valeur comprise entre -2147483648 à +2147483647

Durée du projet:\*

Message d'erreur si on soumet le projet sans saisir de valeur

La durée du projet ne doit pas être vide!



Message quand on clique dans la liste déroulante sans saisir de valeur

Durée du projet:\*

! Cette valeur est requise.

Unité de la durée du projet : Champ obligatoire, valeur par défaut mois

mois

mois	<input type="button" value="▼"/>
mois	
jour(s)	
année(s)	

Champs case à cocher, non obligatoire, sélection multiple autorisé

Source de financement

-Source de financement\* 

*Cadre institutionnel du projet*

- ANR
- Région
- Europe
- Industriel
- Ressource propre
- Autres

Message d'aide en survolant le ?

-Source de financement\* 

*Cadre institutionnel du proj* Si vous avez plusieurs de source de financement, sélectionnez la case « Autres »

Les champs « acronyme officiel si possible » s'affiche quand on clique sur une source de financement, sauf dans le cas de « Autres », affichage de « Nature de la source de financement »

-Source de financement\* 

*Cadre institutionnel du projet*

- ANR Acronyme officiel si possible
- Région Acronyme officiel si possible
- Europe Acronyme officiel si possible
- Industriel Acronyme officiel si possible
- Ressource propre Acronyme officiel si possible
- Autres Nature de la source de financement

Bouton radio : valeur par défaut oui

Etes vous le coordinateur du projet? : \*  oui  non

Si vous sélectionnez non, vous devez renseigner les champs Partenaire du projet, Nom du laboratoire/entreprise 1 et Nom de la personne impliqué 1 qui sont 2 champs obligatoire

Etes vous le coordinateur du projet? : \*  oui  non Indiquer le coordinateur du projet en n°1

Partenaire(s) du projet 

Nombre de partenaire du projet : ( 0 - 10 )

Nom du Laboratoire/Entreprise 1 \*

Nom de la personne impliqué 1

! Cette valeur est requise.

Partenaire du projet : nombre maximum de valeur 10 Nom de laboratoire et 10 Nom de la personne impliqué

Dans ce cas de figure, seul les champs Nom du laboratoire/entreprise est un champ obligatoire

Nom du laboratoire/Entreprise de 0 – 10 : Nombre de caractère maxi 100

Caractères autorisés : L'alphabet, caractères numériques, les caractères accentués et des caractères spéciaux : ( ) ° = / % :\_ [ ] etc...

Caractères interdits : <>\~@

Nom de la personne impliqué de 0 - 10 : Nombre de caractère maxi 100

Caractères autorisés : L'alphabet, caractères numériques, les caractères accentués et des caractères spéciaux : ( ) ° = / % :\_ [ ] etc...

Caractères interdits : <>\~@

Etes vous le coordinateur du projet ? \*  oui  non

Partenaire(s) du projet ?

Nombre de partenaire du p

La liste des partenaires nous permettra de mesurer l'impact de la réalisation technologique sur l'ensemble des bénéficiaires

Partenaire(s) du projet ?

Nombre de partenaire du projet : ( 0 - 10 ) 2

Nom du Laboratoire/Entreprise 1 \*  ! Cette valeur est requise.

Nom de la personne impliqué 1

Nom du Laboratoire/Entreprise 2\*  !

Nom de la personne impliqué 2

Thématique principale du projet :

Thématique principale du projet :

Sélectionnez la nature du projet

Sélectionnez la nature du projet

Micro, nano-électronique/Spintronique

MEMS/NEMS/MOEMS/Accountique

Photonique

Micro-nano pour la bio

Caractérisation/Instrumentation

Autres

Autres thématique : Champ non obligatoire, nombre de caractère maxi 100

Caractères autorisés : L'alphabet, caractères numériques, les caractères accentués et des caractères spéciaux : ( ) ° = / % :\_ [ ] etc...

Caractères interdits : <>\~@

Thématique principale du projet :

Autres

Autre thématique

Date de début des travaux : champ date : obligatoire

Date de début des travaux \* :

Cette valeur est requise.

### Déroulement du projet en salle blanche

Date de début des travaux \* :

31/07/2015

juillet						
L	M	M	J	V	S	D
29	30	1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31	1	2
3	4	5	6	7	8	9

2014    2015    2016

Durée estimée des travaux technologiques (durant la durée du projet) : Champ obligatoire

Champ entier numérique, valeur comprise entre -2147483648 à +2147483647

Durée estimée des travaux technologiques(durant la durée du projet):\*

Cette valeur est requise.

Unité de la durée des travaux technologique : Champ obligatoire, valeur par défaut mois

mois

mois  
mois  
jour(s)  
année(s)

Champs personne susceptible de travailler en salle blanche sur ce projet

-Personne susceptible de travailler en salle blanche sur ce projet-

Sélectionner le nombre de personne(s)

0

Merci de renseigner la liste des personnes qui seront accueillies dans la centrale pour la réalisation de ce projet

Nombre maximum de personne 21

-Personne susceptible de travailler en salle blanche sur ce projet-

Sélectionner le nombre de personne(s) 21

Nom, prénom : Champs obligatoires, nombre de caractère maximum : 100,

Caractères autorisés : L'alphabet, caractères numériques, les caractères accentués et des caractères spéciaux : ( ) ° = / % : \_ [ ] etc...

Caractères interdits : < > \ ~ @

Personne 1

Nom*	<input type="text"/>
Prénom*	<input type="text"/>
Qualité *	<input type="button" value="Sélectionner une qualité"/>
Courriel *	<input type="text" value="Votre courriel"/>
Téléphone	<input type="text"/>
Niveau d'expérience technologique : 	
<input type="text"/>	

Personne 2

Personne 3

Qualité : Liste déroulante, champs obligatoire

Qualité \*

Si on sélectionne non permanent (CDD ou Stagiaire)

Nouvelle liste déroulante, avec la 1ère valeur qui est sélectionné par défaut (Doctorant)

Si on choisit Autres

Nouveau champ Autres : non obligatoire mais la valeur « n/a » est affecté si vous laissé le champ vide.

Caractères autorisés : L'alphabet, caractères numériques, les caractères accentués et des caractères spéciaux : ( ) ° = / % : \_ [ ] etc...

Caractères interdits : < > \ ~ @

Niveau expérimentation technologique : champs texte, non obligatoire, sans restriction de caractère, nombre maximum de caractère autorisé 2000 ;

## Niveau d'expérience technologique : ?

Indiquer si la personne avez déjà travaillé dans une salle blanche et si oui dans qu'elle domaine de compétence (ex:lithographie...)

Ressource : champs case à cocher choix multiple autorisé

Choix de la ou des ressource(s): ? :

- Intégration ?
- Caractérisation/Métrologie ?
- Gravure ?
- Dépôt ?
- Croissance des matériaux ?
- Lithographie ?

Cocher la ou les ressources nécessaires

Contenu des aides :

Choix de la ou des ressource(s): ? :

- Intégration ?
  - Caractérisation/Métrologie ?
  - Gravure ?
  - Dépôt ?
  - Croissance des matériaux ?
  - Lithographie ?
- Chip packaging.  
 Grinding.  
 Pick and place.  
 Wire bonding.  
 Flip chip.  
 Wafer level packaging.  
 Wafer bonding.  
 Screen printing.

Choix de la ou des ressource(s): ? :

- Intégration ?
- Caractérisation/Métrologie ?
- Gravure ?
- Dépôt ?
- Croissance des matériaux ?
- Lithographie ?

Optical microscopy.  
 AFM/STM,SEM/TEM.  
 Profilometry.  
 Ellipsometry.  
 Optical and electrical measurements.  
 X-Ray Diffraction

Choix de la ou des ressource(s): ? :

- Intégration ?
  - Caractérisation/Métrologie ?
  - Gravure ?
  - Dépôt ?
  - Croissance des matériaux ?
  - Lithographie ?
- Wet.  
 Plasma.  
 Laser.  
 FIB,nanoFIB.

Choix de la ou des ressource(s): ? :

- Intégration ?
  - Caractérisation/Métrologie ?
  - Gravure ?
  - Dépôt ?
  - Croissance des matériaux ?
  - Lithographie ?
- PVD(Evaporation, Sputtering).  
 PECVD.  
 LPCVD.  
 Electrodeposition.  
 « Alternative » technologies  
 (ink jet, screen printing).

Choix de la ou des ressource(s): ? :

- Intégration ?
- Caractérisation/Métrologie ?
- Gravure ?
- Dépôt ?
- Croissance des matériaux ?
- Lithographie ?

MBE.  
 MOCVD.  
 UHV-CVD.  
 Chemical synthesis.  
 ALD.  
 Thermal processing.  
 Ion implantation.

Choix de la ou des ressource(s): ? :

- Intégration ?
- Caractérisation/Métrologie ?
- Gravure ?
- Dépôt ?
- Croissance des matériaux ?
- Lithographie ?

E-Beam.  
 UV and Deep UV.  
 Laser.  
 Nanoimprint.

Descriptif technologique : Champ non obligatoire, nombre de caractère maxi 3000, attention toutes les balises de font provenant d'un copié/collé sera supprimé (les balises prennent la place de beaucoup de caractères)

Caractères autorisés : tous

Descriptif technologique : [?](#)

Descriptions des étapes du(es) procédé(s) dans l'ordre prévisible  
- si vous le souhaitez, vous pouvez joindre un fichier attaché au format pdf expliquant les étapes de fabrication prévues dans le projet

Nombre de caractère(s) saisi(s) : 0

Message si on dépasse la taille maxi

Descriptif technologique : [?](#)

Cassum labores perduere gravissimos.

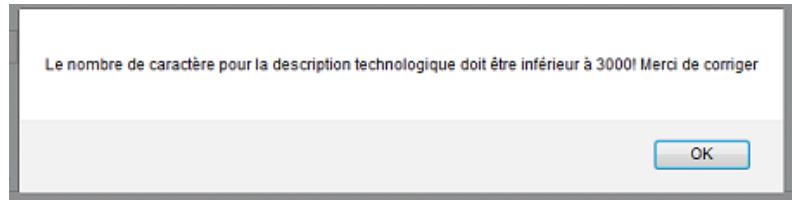
Etenim si attendere diligenter, existimare vere de omni hac causa volueritis, sic constituetis, iudices, nec descensurum quemquam ad hanc accusationem fuisse, cui, utrum vellet, liceret, nec, cum descendisset, quicquam habiturum spei fuisse, nisi alicuius intolerabili libidine et nimis acerbo odio niteretur. Sed ego Atratino, humanissimo atque optimo adulescenti meo necessario, ignosco, qui habet excusationem vel pietatis vel necessitatis vel aetatis. Si voluit accusare, pietati tribuo, si iussus est, necessitatibus, si speravit aliquid, pueritiae. Ceteris non modo nihil ignoscendum, sed etiam acriter est resistendum.

Nombre de caractère(s) saisi(s) : 5648

Information

Le nombre de caractère pour la description technologique doit être inférieur à 3000! Merci de corriger

Et si on essaie de sauvegarder ou de transmettre quand même



Pièce jointe :

Seul le format pdf de taille <1MO est accepté

Pièce jointe

Message d'erreur si on ne choisit pas un PDF



Onglet description détaillé erreur sur le fichier téléchargé! Seul le format pdf de taille <1MO est accepté

Pièce jointe

Seul le format pdf de taille <1MO est accepté

Onglet description détaillé erreur sur le fichier téléchargé! Le fichier est supérieur à 1MO.

Pièce jointe

Le fichier est supérieur à 1MO.

Cas si on choisit PDF de taille < 1 Mo

Seul le format pdf de taille <1MO est accepté

Pièce jointe

[maj.pdf](#)

Supprimer la pièce jointe

Lien vers le document joint, en cliquant sur supprimer la pièce jointe on efface le document du serveur, de la même manière si on joint un nouveau document.

Développement Technologique, Valeur par défaut oui, Champ non obligatoire, nombre de caractère maxi 3000, attention toutes les balises de font provenant d'un copié/collé sera supprimé (les balises prennent la place de beaucoup de caractères)

Caractères autorisés : tous

Le projet nécessite-t'il un développement technologique pour certaines étapes?\* : [?](#)

oui  non

Verrous identifiés : [?](#)

A compléter si besoin avec le responsable de la centrale

Etapes nécessitant un développement technologique, ou l'adaptation d'un équipement, ou tributaires de ressources fournies par un partenaire

Nombre de caractère(s) saisi(s) : 0

Message d'erreur si on dépasse les 3000 caractères

Le projet nécessite-t'il un développement technologique pour certaines étapes?\* : [?](#)

oui  non

Verrous identifiés : [?](#)



Sed errant semper per spata longe lateque distinta sine lare sine sedibus fixis aut legibus. nec idem perforunt diutius caelum aut tractus unius soli illis umquam placet. Apud has gentes, quarum exordiens initium ab A Apud has gentes, quarum exordiens initium ab Assyris ad Nili cataractas porrigitur et confinia Blemmyarum, omnes pari sorte sunt bellatores seminudi coloratis sagulis pube tenus amicti, equorum adiumento perniciem graciliumque camelorum per diversa se raptantes, in tranquillis vel turbidis rebus: nec eorum quisquam aliquando stivam adprehendit vel arborem colit aut arva subiungit queritat victimum, sed errant semper per spata longe lateque distinta sine lare sine sedibus fixis aut legibus: nec idem perforunt diutius caelum aut tractus unius soli illis umquam placet. Apud has gentes, quarum exordiens initium ab A

Nombre de caractère(s) saisi(s) : 3336

Information

Le nombre de caractère pour le verrou doit être inférieur à 3000! Merci de corriger

Etape autre centrale : Valeur par défaut non.

Centrales : si vous avez cliqué oui il faut sélectionner une centrale

Description de l'étape : Champ non obligatoire, nombre de caractère maxi 3000, attention toutes les balises de font provenant d'un copié/collé sera supprimé (les balises prennent la place de beaucoup de caractères)

Caractères autorisés : tous

Autre(s) centrale(s)

Etape(s) réalisée(s) dans une autre centrale\* :

oui  non

*Vous devez sélectionnez une ou plusieurs centrales*

IEF (Orsay)  
 IEMN (Lille)  
 LAAS (Toulouse)  
 LPN (Marcoussis)  
 LTM (Grenoble)

Description de l'(ou des) étape(s):

Nombre de caractère(s) saisi(s) : 0

#### Exemple de soumission

Autre(s) centrale(s)

Etape(s) réalisée(s) dans une autre centrale\* :

oui  non

*Vous devez sélectionnez une ou plusieurs centrales*

IEF (Orsay)  
 IEMN (Lille)  
 LAAS (Toulouse)  
 LPN (Marcoussis)  
 LTM (Grenoble)

Description de l'(ou des) étape(s):

Apud has gentes, quarum exordiens initium ab Assyriis ad Nili cataractas porrigitur et confinia Blemmyarum, omnes pari sorte sunt bellatores seminudi coloratis sagulis pube tenus amicti, equorum adjumento pernicium graciliumque camelorum per diversa se raptantes, in tranquillis vel turbidis rebus: nec eorum quisquam aliquando stivam adprehendit vel arborem colit aut arva subigendo quaeritat victum, sed errant semper per spatia longe lateque distata sine lare sine sedibus fixis aut legibus: nec idem perforunt diutius caelum aut tractus unius soli illis umquam placet. Apud has gentes, quarum exordiens initium ab A Apud has gentes, quarum exordiens initium ab Assyriis ad Nili cataractas porrigitur et confinia Blemmyarum, omnes pari sorte sunt bellatores seminudi coloratis sagulis pube tenus amicti, equorum adjumento pernicium graciliumque camelorum per diversa se raptantes, in tranquillis vel turbidis rebus:

Nombre de caractère(s) saisi(s) : 2854

Après avoir soumis le projet, c'est-à-dire après avoir cliqué sur

**Mettre à jour et envoyer**

Email envoyé aux autres centrales

Courrier entrant - antoineadb... Le projet n° P-15-01600 - ...

Relever Écrire Chat Adresses Étiquette Filtre rapide Rechercher... <Ctrl+K>

De RENATECH <projets@renatech.org> Répondre Répondre à tous Transférer Archiver Indésirable Supprimer 17:40

Sujet Le projet n° P-15-01600  
Pour Moi <antoinadb@orange.fr>  
Copie à Moi <antoinadb@gmail.com>

Autres actions

Madame, Monsieur,

La demande de soutien auprès du réseau Renatech, enregistrée sous le numéro: P-15-01600 et déposée à la (aux) centrale(s): FEMTO-ST, nécessite la réalisation d'une étape technologique dans une autre centrale du réseau

La description de l'étape désirée:  
Apud has gentes, quarum exordiens initium ab Assyriis ad Nili cataractas porrigitur et confinia Blemmyarum, omnes pari sorte sunt bellatores seminudi coloratis sagulis pube tenus amicti, equorum adiumento perniciem graciliumque camelorum per diversa

Si vous souhaitez plus d'informations, n'hésitez pas à contacter la centrale d'accueil

Sincères salutations,

Le réseau Renatech.

Adresse(s) email(s) de la centrale partenaire: LAAS

antoinadb@orange.fr

[Retour sur la plateforme Renatech](#)

Merci de ne pas répondre à cette adresse.

1 pièce jointe : logo-renatech.jpg taille inconnue Enregistrer

Dans le cas présent ce projet apparaîtra dans la liste des projets en sous-traitance chez l'administrateur local de la centrale partenaire (Le LAAS pour l'exemple).

Centrale de proximité, valeur par défaut : non

Centrales de proximité®

Utilisez-vous (ou utiliserez-vous) dans votre projet des moyens technologiques d'une centrale « dite de proximité » ou d'une centrale « internationale » partenaire?

oui  non

Centrales de proximité®

Utilisez-vous (ou utilisez) ou d'une centrale « inter

oui  non

Les centrales de proximité ont vocation à compléter, à l'échelle locale, les dispositifs du réseau des grandes centrales de technologie nationales.

Localisation des centrales de proximité

- Grenoble, NANOFAB CNRS
- Lyon, ECL-INSA
- Nancy-Strasbourg : Centrale de Technologie spécifique Grand-Esr
- Saclay : Atelier de nanofabrication du SPEC
- Paris- Centre : Salles blanches
- Rennes : Centrale de technologie

Les champs case à cocher ne sont pas obligatoires mais fortement conseillé, pour le champ description les contraintes sont les mêmes que pour le champ Description de l'étape

## Centrales de proximité

Utilisez-vous (ou utiliserez-vous) dans votre projet des moyens technologiques d'une centrale « dite de proximité » ou d'une centrale « internationale » partenaire?

oui  non

*Vous devez sélectionnez une ou plusieurs centrales*

- Grand Est
- Grand Sud-Ouest
- Grand Nord
- Île de France
- Grand Sud Est
- Rhône Alpes

### Centrales spécifiques

CRHEA (Croissance GaN)

LN2 (Site Sherbrooke)

Descriptions de la demande ou de l'opération technologique (réalisée ou à réaliser)



Apud has gentes, quarum exordiens initium ab Assyriis ad Nili cataractas porrigitur et confinia Blemmyarum, omnes pari sorte sunt bellatores seminudi coloratis sagulis pube tenus amicti, equorum adiumento perniciem graciliumque camelorum per diversa se raptantes, in tranquillis vel turbidis rebus: nec eorum quisquam aliquando stivam adprehendit vel arborem colit aut arva subigendo quaeritat victim, sed errant semper per spatia longe lateque m exordiens initium ab Assyriis ad Nili cataractas porrigitur et confinia Blemmyarum, omnes pari sorte sunt adiumento perniciem graciliumque camelorum per diversa se raptantes, in tranquillis vel turbidis rebus: nec eorum

Nombre de caractère(s) saisi(s) : 675

Après avoir soumis le projet, c'est-à-dire après avoir cliqué sur

**Mettre à jour et envoyer**

Email reçu à la centrale ou le projet a été déposé, copie au demandeur

Modification du projet numéro: P-15-01600 - Google Chrome  
https://webmail.cea.fr/owa/?ae=Item&a=Open&t=IPM.Note&id=RgAAAAAZFkA5Ay3TQq7vojOr3%2f8DBwD

Répondre Répondre à tous Transférer ⌂ ⌃ ⌄ ⌅ ⌆ ⌇ ⌈ ⌉ ⌊ ⌋ ⌍ ⌎ ?

### Modification du projet numéro: P-15-01600

RENAMECH [projets@renatech.org]

À : DI BARTOLOMEA Antoine CNRS  
CC : antoineadb@gmail.com  
Pièces jointes : logo-renatech.jpg (36 Ko)

mardi 4 août 2015 17:54

Vous venez de modifier les informations concernant votre projet déposé au réseau RENAMECH et nous vous en remercions.

Les informations transmises sont les suivantes:

Centrales de proximité: Grand Est - Rhône Alpes - LN2 (Site Sherbrooke)  
Descriptions de la demande ou de l'opération technologique (réalisée ou à réaliser): Apud has gentes, quarum exordiens initium ab Assyriis ad Nili cataractas porrigitur et confinia Blemmyarum, omnes pari sorte sunt bellatores seminudi coloratis sagulis pube tenus amicti, equorum adiumento perniciem graciliumque camelorum per diversa se raptantes, in tranquillis vel turbidis rebus: nec eorum quisquam aliquando stivam adprehendit vel arborem colit aut arva subigendo quaeritat victim, sed errant semper per spatia longe lateque m exordiens initium ab Assyriis ad Nili cataractas porrigitur et confinia Blemmyarum, omnes pari sorte sunt adiumento perniciem graciliumque camelorum per diversa se raptantes, in tranquillis vel turbidis rebus: nec eorum

Sincères salutations,

Le réseau Renatech.

[Retour sur la plateforme Renatech](#)

Merci de ne pas répondre à cette adresse.

Nom de plaque ou nombre de run : champs non obligatoire, entier numérique, valeur comprise entre -2147483648 à +2147483647

Nombre de plaque:

Nombre de run :

ou

Question devis : valeur par défaut : non

Envoi d'un devis\* ?

oui     non

Email du responsable des devis : champs type email, obligatoire

Envoi d'un devis\* ?

Courriel du responsable des devis

oui     non



Cette valeur est requise.

Réussite escompté : contrainte de champs identique au champ « Descriptif technologique »

Réussite escomptée :



Donnez, en quelques lignes, votre vision de la réussite escomptée.  
Le demandeur est pleinement conscient que la centrale d'accueil est tenue par une obligation de moyens et non par une obligation de résultats.  
Il est possible que l'ensemble des objectifs du projet ne puisse pas être couvert, ou ne soit pas couvert dans le temps prévu.  
Au terme de ce délai, on peut, en interaction entre le demandeur et la centrale de technologie, arrêter le projet ou redéfinir un mode de collaboration (identique ou différent).

Nombre de caractère(s) saisie(s) : 0

Référence interne : champ en lecture seul pour les utilisateurs, en lecture écriture pour les administrateurs locaux des centrales, nombre maximum de caractère : 100, caractères autorisés : L'alphabet, caractères numériques, les caractères accentués et des caractères spéciaux : ( ) ° = / % : \_ [ ] etc...

Caractères interdits : < > \ ~ @

Utilisateur

Référence interne:

Administrateur local

Référence interne:

ABACAB

Boutons

## Cas d'une modification de projet

Mettre à jour et envoyer 

Mise à jour et transmission du projet,  
envoi d'email à la centrale retenue et le  
cas échéant aux autres centrales

## Cas d'une création d'un nouveau projet

Valider et envoyer 

Validation et transmission du projet, envoi d'email à la  
centrale retenue et le cas échéant aux autres centrales

Dans tous les cas un email est envoyé à la centrale retenus, à son responsable le cas échéant et ou aux administrateurs de projet si ils existent. Attention toutes les contraintes de champs obligatoires et de nombre maximum de caractère doivent être respecté.

Sauvegarde

Enregistrement des données sans valider le projet ni envoyer d'E-mail

Bouton sauvegarde : sauvegarde uniquement des données, attention les contraintes de nombre de caractère maximum doivent être respecté pour les champs « Objectif/Contexte du projet, Descriptif du travail souhaité, Descriptif technologique, Verrous identifiés, Description de l'(ou des) étape(s): et Descriptions de la demande ou de l'opération technologique (réalisée ou à réaliser)".

## Création de rapport

Dans la vue de mes projets, sélectionner le projet sur lequel on désire générer un rapport

Mes projets					
Projet(s) en cours d'analyse		Projet(s) en attente		Projet(s) en cours d'expertise	
Projet(s) en cours de réalisation					
1 à 5 sur 5 éléments					
Numéro	Date de la demande	Titre du projet	Acronyme	Statut de la demande	Centrale(s)
P-15-01595	18/8/2015	Photonic Integrated Compound Quantum Encoding		PICQUE	En Attente
P-15-01594	17/8/2015	Photonic Integrated Compound Quantum Encoding		PICQUE	En cours d'expertise
P-14-01247	21/11/2014	découpe-polissage puces LiNbO3 II			En cours de réalisation
					FEMTO-ST

Cliquez sur l'icône correspondant au rapport

<a href="#">Description succincte</a>	<a href="#">Description détaillée</a>
<b>Numeró du projet : P-15-01594 - Acronyme du projet : PICQUE</b> <b>Statut du projet: En cours d'expertise</b>	
Demandeur du projet Florent Doutre	Porteur(s) du projet Florent Doutre
<a href="#">Edition rapport annuel</a>	

Par défaut le rapport est généré en insérant les données du projet dans les champs appropriés, ces champs sont modifiable, mais les modifications concernent que le rapport, elles ne sont pas impacté dans le projet, la roue dentée permet de rapatrier les données du projet si nécessaire après modification du rapport.

1

<a href="#">Description succincte</a>	<a href="#">Description détaillée</a>	<a href="#">rapport</a>
Complete in English and save the report before generating the pdf file		
Title :	Photonic Integrated Compound Quantum Encoding	
Authors :	Florent Doutre	
Entity,CNRS code :	FEMTO-ST, UMR6174	
Town, Country :	Nice, France	
CNRS institute of interest :		
Funding source :	Europe	
Collaborators in the project or consortium :	University of Roma - La Sapienza Fabio Sciarrino, University of Oxford, Universit	
size.height no limit, weight = 2048 Ko (2Mo), extensions = jpg.jpeg or png		
You must click on Browse... to select a file and click on validate to download it before saving the report		

BTR Centre logo :

[Browse...](#)  [Validate](#)



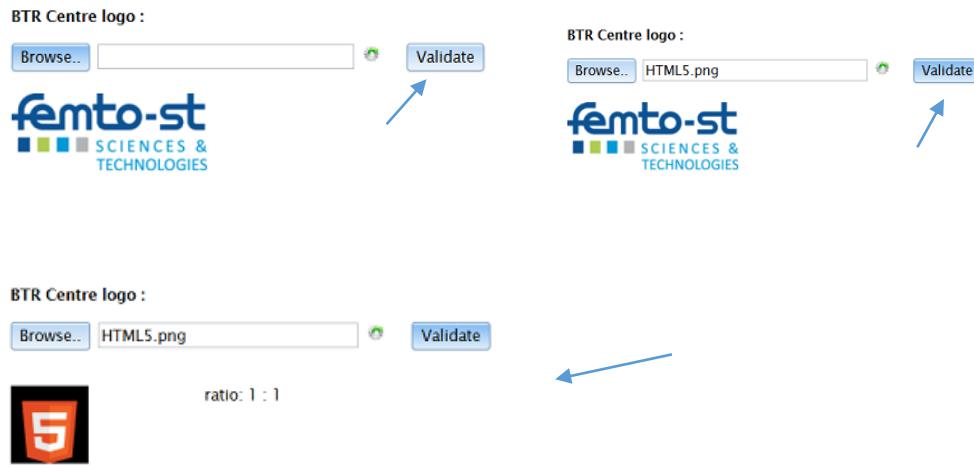
2

Entity logo :

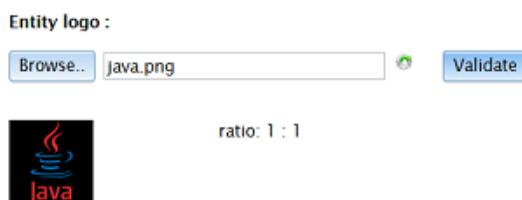
[Browse...](#)  [Validate](#)



La partie 1 est pré rempli, la partie 2 est pré rempli avec le logo de la centrale d'affectation du projet, vous pouvez modifier cette partie.



Idem pour l'entity logo



Suite du rapport

3

BTR Thematics: Photonics Starting date : 17/08/2015

Project objectives :

Réalisation des briques de base ayant pour but la réalisation de processeurs photoniques quantiques

Number of characters entered : 99

4

Results :

Number of characters entered : 0

size,height no limit, weight = 4096 Ko (4Mo), extensions = jpg,jpeg or png

Figure :  
You must click on Browse... to select a file and click on validate to download it before saving the report

5

Browse... Validate

Caption :

Number of characters entered : 0

6

Partie 3 est prérempli par le champ Objectif/Contexte du projet du projet, avec la possibilité de restaurer les données d'origine du projet. Limitation du nombre de caractère à 1200

**Project objectives :**

fiat ab amicis.  
Etenim si attendere diligenter, existimare vere de omni hac causa volueritis, sic constituetis, iudices, nec descensurum quemquam ad hanc accusationem fuisse, cui, utrum vellet, licet, nec, cum descendisset, quicquam habiturum spei fuisse, nisi aliquius intolerabili libidine et nimis acerbo odio niteretur. Sed ego Atratino, humanissimo atque optimo adulescenti meo necessario, ignosco, qui habet excusationem vel pietatis vel necessitatis vel aetatis. Si voluit accusare, pietati tribuo, si iussus est, necessitat, si speravit aliquid, pueritiae. Ceteris non modo nihil ignoscendum, sed etiam acriter est resistendum.

Etenim si attendere diligenter, existimare vere de omni hac causa volueritis, sic constituetis, iudices, nec descensurum quemquam ad hanc accusationem fuisse, cui, utrum vellet, licet, nec, cum descendisset,

Number of characters entered : 1210

**Information**

The number of characters must be less than 1200 , the above values are not saved

Partie 4 : Champ réservé aux résultats. . Limitation du nombre de caractère à 1200

**Results :**

Ardeo, mihi credite, Patres conscripti (id quod vosmet de me existimatis et facitis ipsi) incredibili quodam amore patriae, qui me amor et subvenire olim impendebat periculis maximis cum dimicacione capit, et rursum, cum omnia tela undique esse intenta in patriam viderem, subire coegerit atque excipere unum pro universis. Hic me meus in rem publicam animus pristinus ac perennis cum C. Caesare reduxit, reconciliat, restituit in gratiam.

Et licet quocumque oculos flexeris feminas adfatum multas spectare cirratas, quibus, si nupsissent, per aetatem ter iam nixus poterat suppeditare liberorum, ad usque taedium pedibus pavimenta tergentes iactari volucriter gyris, dum exprimum innumera simulacra, quae finxere fabulae theatrales.

Etenim si attendere diligenter, 223

Number of characters entered : 1205

**Information**

The number of characters must be less than 1200 , the above values are not saved

Partie 5 : Champ réservé au illustrations/courbe ou autres données graphiques.

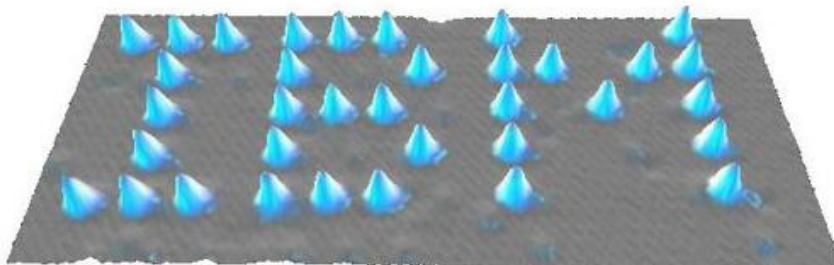
**Figure :**

You must click on Browse.. to select a file and click on validate to download it before saving the report

**Browse..**

\_ibminx\_ibminx\_ibminx.jpg

**Validate**



ratio: 1 : 0.32

Partie 6 : Champ réservé à la légende de l'illustration de la partie 5. Limitation du nombre de caractère à 115

**Caption :**

Iamque non umbratis fallaciis res agebatur, sed qua palatium est extra muros, armatis omne circumdedidit. Ingressusque	

Number of characters entered : 116

**Information**

The number of characters must be less than 115 , the above values are not saved

Suite du rapport

**Valorization :**

7	

Number of characters entered : 0

8

**Technical work conducted in the Renatech network:**

Etching,Lithography

**Save the report**

Partie 7 : Champ réservé aux valorisations, publications. Limitation du nombre de caractère à 800.

**Valorization :**

Hoc inmaturo interitu ipse quoque sui pertaesus excessit e vita aetatis nono anno atque vicensimo cum quadriennio imperasset. natus apud Tuscos in Massa Veterensi, patre Constantio Constantini fratre imperatoris, matreque Galla sorore Rufini et Cerealis, quos trabeae consulares nobilitarunt et praefecturae. Haec igitur prima lex amicitiae sanciatur, ut ab amicis honesta petamus, amicorum causa honesta faciamus, ne exspectemus quid	

Number of characters entered : 801

**Information**

The number of characters must be less than 800 , the above values are not saved

Partie 8 : Champs réservé aux différentes ressources utilisées, préempli par les ressources issues du projets, Limitation du champs à 110 caractères, au dela la saisie n'est plus permise.

**Technical work conducted in the Renatech network:**

Etching,Lithography,Iamque non umbratis fallaciis res agebatur, sed qua palatium est extra muros, armatis omne

Pensez a sauvegarder votre rapport pour pouvoir générer le document PDF

Description succincte Description détaillée **rapport**

Complete in English and save the report before generating the pdf file

**Save the report**

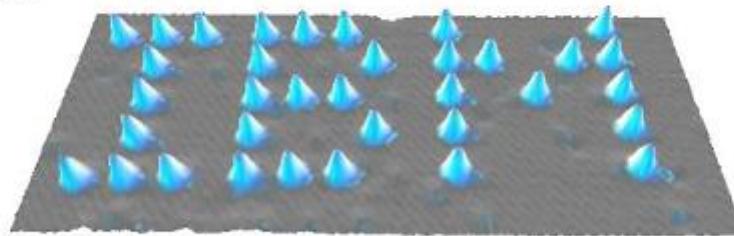
RENATECH  
French national nanofabrication network

Photonic Integrated Compound Quantum Encoding

**Authors:** Florent Doutre**Entity:** FEMTO-ST, UMR6174**Town, Country:** Nice, France**CNRS institute of interest:****Funding source:** Europe**Collaborators in the project or consortium :**University of Roma - La Sapienza Fabio Sciarrino, University of O**BTR thematics :** Photonics**Starting date:** 2015-08-17

**Project objectives :** Constituendi autem sunt qui sint in amicitia fines et quasi termini diligendi. De quibus tres video sententias fert, quarum nullam probo, unam, ut eodem modo erga amicum adiecti simus, quo erga nosmet ipsos, alteram, ut nostra in amicos benevolentia illorum erga nos benevolentiae pariter aequaliterque respondeat, tertiam, ut, quanti quisque se ipse facit, tanti fiat ab amicis. Etenim si attendere diligenter, existimare vere de omni hac causa volueritis, sic constituetis, iudices, nec descensurum quemquam ad hanc accusationem fuisse, cui, utrum vellet, liceret, nec, cum descendisset, quicquam habiturum spei fuisse, nisi aliquius intolerabilis libidine et nimis acerbo odio niteretur. Sed ego Afratino, humanissimo atque optimo adolescenti meo necessario, ignoscō, qui habet excusationem vel pietatis vel necessitatis vel aetatis. Si voluit accusare, pietati tribuo, si iussus est, necessitati, si speravit aliquid, pueritiae. Ceteris non modo nihil ignoscendum, sed etiam acriter est resistendum. Etenim si attendere diligenter, existimare vere de omni hac causa volueritis, sic constituetis, iudices, nec descensurum quemquam ad hanc accusationem fuisse, cui, utrum vellet, liceret, nec, cum de

**Results :** Elus populus ab incunabulis primis ad usque pueritiae tempus extremum, quod annis circumcluditur fere trecentis, circummurana pertulit bella, deinde aetatem ingressus adulatam post multiplices bellorum aerumnas Alpes transcendit et fretum, in iuvenem erectus et virum ex omni plaga quam orbis ambit immensus, reportavit laureas et triumphos, iamque vergens in senium et nomine solo aliquotiens vincens ad tranquilliora vitae discessit. Ardeo, mihi credite, Patres conscripti (id quod vosmet de me existimatatis et facitis ipsi) incredibili quodam amore patriae, qui me amor et subvenire olim impendebit periculis maximis cum dimicione capitis, et rursum, cum omnia tela undique esse intenta in patriam vidarem, subire coegerit atque excipere unum pro universis. Hic me meus in rem publicam animus pristinus ac perennis cum C. Caesare reduxit, reconciliat, restituit in gratiam. Et licet quocumque oculos flexeris feminas ad tam multas spectare cirratas, quibus, si nupsissent, per aetatem ter iam nuxus poterat suppeditare liberorum, ad usque taedium pedibus pavimenta fertentes iactari volucriter gyris, dum exprimunt innumera simulacra, quae finxere fabula theatrales. Etenim si attendere diligenter.



Iamque non umbratis fallaciis res agebatur, sed qua palatum est extra muros, armatis omne circumdedit, ingressusque

**Valorization :** Isdem diebus Apollinaris Domitiani gener, paulo ante agens palati Caesaris curam, ad Mesopotamiam missus a socio per militares numeros immodice scrutabatur, an quaedam altiora meditantis iam Galli secreta suscepint scripta, qui conpertis Antiochiae gestis per minorem Armeniam lapsus Constantinopolim petit exindeque per protectores retractus artissime tenebatur. Hoc inmaturo interitu ipse quoque sui pertaesus excessit e vita aetatis nono anno atque vicensimo cum quadriennio imperasset. natus apud Tuscos in Massa Veternensi, patre Constantio Constantini fratre imperatoris, matreque Galla sorore Rufini et Cerealis, quos trabeae consulares nobilitarunt et praefectureae. Haec igitur prima lex amicitiae sanctiatur, ut ab amicis honesta petamus, amicorum causa honesta faciamus, ne exspectemus qui

**Technological work conducted in the renatech network :** Etching, Lithography, Iamque non umbratis fallaciis res agebatur, sed qua palatum est extra muros, armatis omne

Document generated on 2015-08-24 at 15:50

Vous avez la possibilité de supprimer le rapport en cliquant sur l'icône poubelle



Attention you are going to delete the report, you confirm?

Yes   No   Cancel

Complete in English and save the report before generating the pdf file

The report has been deleted

## Sous menu Mes projets



Ou en cliquant sur **Projets**  
Mes projets  
Vous venez de rejoindre le site WEB du réseau RENATECH.  
Si vous voulez soumettre un projet ou prendre contact avec

Bartolomé Antoine

Accueil | Projets | Divers | Comptes | Quitter

Mes projets						Projet(s) en cours d'analyse	Projet(s) en attente	Projet(s) en cours d'expertise	Projet(s) en cours de réalisation
1 à 4 sur 4 éléments						5   10   50   100   Tout			
Numéro	Date de la demande	Titre du projet	Acronyme	Statut de la demande	Centrale(s)				
P-15-01605	5/8/2015	Projet test 4	ABADVCD	En cours d'analyse	FEMTO-ST				
P-15-01602	5/8/2015	Projet test 1		En cours d'expertise	FEMTO-ST				
P-15-01603	5/8/2015	Projet test 2		En Attente	IEF				
P-15-01604	5/8/2015	Projet test 3		En cours d'expertise	LAAS				

Vue des projets en liste (data grid) avec onglet, possibilité de cliquer directement sur l'onglet désiré

Mes projets | Projet(s) en cours d'analyse | Projet(s) en attente | Projet(s) en cours d'expertise | Projet(s) en cours de réalisation |

à 4 sur 4 éléments | 5 | 10 | 50 | 100 | Tout |

Numéro	Date de la demande	Titre du projet	Acronyme
P-15-01605	5/8/2015	Projet test 4	ABADVCD
P-15-01602	5/8/2015	Projet test 1	
P-15-01603	5/8/2015	Projet test 2	
P-15-01604	5/8/2015	Projet test 3	

Mes projets  
Projet(s) en cours d'analyse  
Projet(s) en attente  
Projet(s) en cours d'expertise  
Projet(s) en cours de réalisation  
Projet(s) fini  
Projets refusés mais acceptés dans une centrale  
Projet(s) clôturé  
En cours d'expertise | LAAS

Possibilité d'ouvrir le projet en cliquant sur le lien sur numéro

Filtre sur le nombre total de projet à charger au démarrage (10 par défaut). On peut facilement changer en cliquant sur 5,50 100 ou tout

1 à 4 sur 4 éléments	5   10   50   100   Tout
----------------------	--------------------------

Tri par ordre croissant/décroissant en cliquant sur le titre d'une colonne

Mes projets	Projet(s) en cours d'analyse	Projet(s) en attente	Projet(s) en cours d'expertise	Projet(s) en cours de réalisation	1
1 à 4 sur 4 éléments					
Numéro	Date de la demande	Titre du projet	Acronyme	Statut de la demande	Centrale(s)
P-15-01605	5/8/2015	Projet test 4	ABADVCD	En cours d'analyse	FEMTO-ST
P-15-01604	4/8/2015	Projet test 3		En cours d'expertise	LAAS
P-15-01603	3/8/2015	Projet test 2		En Attente	IEF
P-15-01602	2/8/2015	Projet test 1		En cours d'expertise	FEMTO-ST

Mes projets	Projet(s) en cours d'analyse	Projet(s) en attente	Projet(s) en cours d'expertise	Projet(s) en cours de réalisation	1
1 à 4 sur 4 éléments					
Numéro	Date de la demande	Titre du projet	Acronyme	Statut de la demande	Centrale(s)
P-15-01602	2/8/2015	Projet test 1		En cours d'expertise	FEMTO-ST
P-15-01603	3/8/2015	Projet test 2		En Attente	IEF
P-15-01604	4/8/2015	Projet test 3		En cours d'expertise	LAAS
P-15-01605	5/8/2015	Projet test 4	ABADVCD	En cours d'analyse	FEMTO-ST

Mes projets	Projet(s) en cours d'analyse	Projet(s) en attente	Projet(s) en cours d'expertise	Projet(s) en cours de réalisation	1
1 à 4 sur 4 éléments					
Numéro	Date de la demande	Titre du projet	Acronyme	Statut de la demande	Centrale(s)
P-15-01605	5/8/2015	Projet test 4	ABADVCD	En cours d'analyse	FEMTO-ST
P-15-01602	5/8/2015	Projet test 1		En cours d'expertise	FEMTO-ST
P-15-01603	5/8/2015	Projet test 2		En Attente	IEF
P-15-01604	5/8/2015	Projet test 3		En cours d'expertise	LAAS

Possibilité de générer un fichier PDF sur un projet en cliquant sur



Projet utilisant la centrale de technologie: LAAS

### Projet test 3

**Statut du projet:** En cours d'expertise

**Numéro du projet:** P-15-01604

**Demandeur du projet:** Bartoloméo - Antoine - 14 rue chancelière - 38120 - fontanil - France

**Nom du laboratoire demandeur:** Antoine Di Bartoloméo

---

#### Description succincte:

**Projet confidentiel:** Non

**Contexte du projet:**

Cumque pertinacius ut legum gnarus accusatorem flagitaret atque sollemnia, doctus id Caesar libertatemque superbiam ratus tamquam obrectatorem audacem excarnificari paecepit, qui ita evisceratus ut cruciatis membra deessent, inplorans caelo iustitiam, torvum renidens fundato pectore mansit immobilis nec se incusare nec quemquam alium passus et tandem nec confessus nec confutatus cum abiecto consorte poenali est morte multatus. et ducebatur intrepidus temporum iniquitati insultans, imitatus Zenonem illum veterem Stoicum qui ut mentiretur quaedam laceratus diutius, avulsam sedibus linguam suam cum cruento sputamine in oculos interrogantis Cyprii regis inpegit.

**Descriptif du travail souhaité:**

Et Epigonus quidem amictu tenus philosophus, ut apparuit, prece frustra temptata, sulcatis lateribus mortisque metu admoto turpi confessione cogitatorum socium, quae nulla erant, fuisse firmavit cum nec vidisset quicquam nec audisset penitus expers forensium rerum; Eusebius vero obiecta fidentius negans, suspensus in eodem gradu constantiae stetit latrocinium illud esse, non iudicium clamans.



Projet utilisant la centrale de technologie: LAAS

### Projet test 3

**Statut du projet:** En cours d'expertise

**Numéro du projet:** P-15-01604

**Demandeur du projet:** Bartoloméo - Antoine - 14 rue chancelière - 38120 - fontanil - France

---

#### Description détaillée:

**Type de projet:** Académique

**Durée du projet:** 1 mois

**Financement(s) du projet -> Acronyme(s) officiel:**

ANR, Ressource propre

**Thématique:** MEMS/NEMS/MOEMS/Acoustique

**Date de début des travaux:** 2015-08-05

**Durée estimée des travaux technologiques(durant la durée du projet):** 1 mois

**Descriptif technologique:**

Haec subinde Constantius audiens et quaedam referente Thalassio doctus, quem eum odisse iam conpererat lege communi, scribens ad Caesarem blandius adiumenta paulatim illi subtraxit, sollicitari se simulans ne, uti est militare otium fere tumultuosum, in eius perniciem conspiraret, solisque scholis iussit esse contentum palatinis et protectorum cum Scutariis et Gentilibus, et mandabat Domitiano, ex comite largitionum, praefecto ut cum in Syriam venerit, Gallum, quem crebro acciverat, ad Italiā properare blande hortaretur et verecunde.

**Verrous identifiés:**

Alii nullo quaerente vultus severitate adsimulata patrimonia sua in inmensum extollunt, cultorum ut puta feracium multiplicantes annuos fructus, quae a primo ad ultimum solem se abunde iactant possidere, ignorantes prefecto maiores suos, per quos ita magnitudo Romana porrigitur, non divitiis eluxisse sed per bella saevissima, nec opibus nec victu nec indumentorum vilitate gregaris militibus discrepantes opposita cuncta superasse virtute. Quo cognito Constantius u

**Réussite escomptée:**

Quo cognito Constantius ultra mortalem modum exarsit ac nequo casu idem Gallus de futuris incertus agitare quaedam conductientia saluti sua per itinera conaretur, remoti sunt omnes de industria milites agentes in civitatibus perviis.

Si vous êtes académique interne et que l'administrateur local de la centrale à coché oui à la question [Vue des projets de la centrale](#)  oui  non

Alors vous aurez une nouvelle vue, « Projets de la centrale », qui vous donne accès à tous les projets de la centrale à l'exception des projets confidentiels.

Mes projets	Projets de la centrale	Projet(s) en cours d'analyse	Projet(s) en attente	Projet(s) en cours d'expertise	Projet(s) en
1 à 10 sur 23 éléments					
Numéro	Date de la demande	Titre du projet	Acronyme	Statut de la demande	Centrale(s)
P-15-01618	22/9/2015	l'étoile		En cours d'expertise	FEMTO-ST

Mes projets	Projets de la centrale	Projet(s) en cours d'analyse	Projet(s) en attente	Projet(s) en cours d'expertise	Projet(s) en
1 à 10 sur 146 éléments					
Numéro	Date de la demande	Titre du projet	Mise à jour	Référence interne - Acronyme	Statut du projet
P-15-01618	22/9/2015	l'étoile	22/9/2015	-	En cours d'expertise
P-15-01617	22/9/2015	Titre l'étoile	22/9/2015	-	En cours de réalisation

Vous avez accès à tous les projets en lecture seul.(les boutons de sauvegarde et de validation ne sont pas présents dans ses projets)

## Menu Divers

### Sous menu Paramétrage



#### Paramétrage du temps de connexion

Sélectionnez le temps de connexion maxi en minutes:

Normal            Très élevé

Temps de connexion actuel : 30

Possibilité de changer la durée de sa session de 30 à 240 minutes, valeur par défaut 30 minutes. Un code couleur indique que plus le temps de session est élevé et plus le risque peut être important

#### Paramétrage du temps de connexion

Sélectionnez le temps de connexion maxi en minutes:

Normal            Très élevé

Temps de connexion actuel : 110

### Paramétrage du temps de connexion

Sélectionnez le temps de connexion maxi en minutes:



[Valider](#)

### Paramétrage du temps de connexion

Sélectionnez le temps de connexion maxi en minutes:



[Valider](#)

### Menu Compte



En cliquant sur



Vous souhaitez modifier votre profil, veuillez cliquer sur [mon compte](#)

Compte d'un utilisateur industriel

**Mon compte**

Votre pseudo	antoineadb10
Courriel	Antoine.DIBARTOLOMEA@cea.fr
Nom	Bartoloméo
Prénom	Antoine
Adresse	14 rue chancelière
Code postal	38120
Ville	fontanil
Pays	France
Téléphone 	+33643542698
Fax 	
Nom de l'entreprise/Laboratoire	Antoine Di Bartoloméo
Qualité	Permanent
Nom de l'entreprise	
Type d'entreprise :*	PME
Secteur activité :*	Recherche-développement scientifique

(\*)Champs obligatoires

**Modifier**

Le bouton Modifier s'active dès que l'on clique dans un champ, pour modifier une valeur il suffit de changer la valeur désirée et de cliquer sur Modifier

Nom de l'entreprise/Laboratoire	Antoine Di Bartoloméo
Qualité	Permanent
Nom de l'entreprise	
Type d'entreprise :*	PME
Secteur activité :*	Recherche-développement scientifique

(\*)Champs obligatoires

**Modifier**

Compte d'un utilisateur académique interne

**Mon compte**

Votre pseudo	antoineadb2
Courriel	toto@toto.gt
Nom	Bartoloméo
Prénom	Antoine
Adresse	14 rue chancelière
Code postal	38120
Ville	fontanil
Pays	France
Téléphone 	+33643542698
Fax 	
Nom de l'entreprise/Laboratoire	Antoine Di Bartoloméo
Qualité	Permanent
Nom de l'employeur	CNRS
Tutelle principale du laboratoire	CNRS
Code unité	UMR6174
Acronyme du laboratoire	FEMTO-ST
Discipline scientifique	Chimie

(\*)Champs obligatoires

**Compte d'un utilisateur académique externe****Mon compte**

Votre pseudo	antoineadb2
Courriel	toto@toto.gt
Nom	Bartoloméo
Prénom	Antoine
Adresse	14 rue chancelière
Code postal	38120
Ville	fontanil
Pays	France
Téléphone 	+33643542698
Fax 	
Nom de l'entreprise/Laboratoire	Antoine Di Bartoloméo
Qualité	Permanent
Nom de l'employeur	CNRS
Tutelle principale du laboratoire	CNRS
Code unité	Aucun
Acronyme du laboratoire	aucun
Discipline scientifique	Chimie

(\*)Champs obligatoires



Permet de quitter proprement l'application en supprimant les variables de sessions

RENATECH French national nanofabrication network

Login\* :  Mot de passe\* :  mot de passe / pseudo oublié ?

Bienvenue sur le site web RENATECH des grandes centrales de technologie du CNRS

Le réseau d'infrastructures académiques de micro- et nanofabrication national « RENATECH » comprend 6 centrales de technologies localisées à Lille, Orsay, Marcoussis, Besançon Grenoble et Toulouse, c'est-à-dire dans 5 Régions différentes. Ces infrastructures représentent au total 7000 m<sup>2</sup> de salle blanche et 125 M€ d'équipements technologiques. ...la suite ...

Grâce à l'aide du MESR et de l'ANR depuis 2003, les centrales du réseau RENATECH ont bénéficié d'un plan de mise à niveau de leurs infrastructures (le programme « RTB » en partenariat avec le CEA-Leti).

Le réseau s'attache à ...la suite ...

Vous n'êtes pas encore inscrit sur le site? Cliquez sur

(\*)Champs obligatoires  
Formulaire Renatech, version 4.7 du 27 juillet 2015

Webmaster

Cas si on quitte l'application sans utiliser le bouton quitter, il faut cliquer sur le bouton

RENATECH French national nanofabrication network

Login\* :  Mot de passe\* :  mot de passe / pseudo oublié ?

You avez déjà une session ouverte!

Bienvenue sur le site web RENATECH des grandes centrales de technologie du CNRS

Le réseau d'infrastructures académiques de micro- et nanofabrication national « RENATECH » comprend 6 centrales de technologies localisées à Lille, Orsay, Marcoussis, Besançon Grenoble et Toulouse, c'est-à-dire dans 5 Régions différentes. Ces infrastructures représentent